# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

06-057104

(43)Date of publication of application: 01.03.1994

(51)Int.Cl.

CO8L 65/00 CO8G 61/12

COSL 41/00

(21)Application number: 05-145265

(71)Applicant : CIBA GEIGY AG

(22)Date of filing:

17.06.1993 (72)Invento

(72)Inventor: VOGEL THOMAS

FINTER JUERGEN
BLEIER HARTMUT
BUJARD PATRICE DR

(30)Priority

Priority number: 92 1906

Priority date: 17.06.1992

Priority country: CH

## (54) THERMOPLASTIC CONDUCTIVE POLYMER FORMULATION AND ITS USE

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a formulation having high conductivity and excellent plasticity which is suitable for electrodes and conductors by compounding a specified film-forming polyanion into a polythiophene in an oxidized polycationic form.

polythiophene in an oxidized polycationic form. CONSTITUTION: This thermoplastic conductive polymer formulation is prepared by mixing (A) a polythiophene in an oxidized polycationic form containing the repeating unit expressed by formula I and (B) a film-forming polyanion containing sulfated alcohol groups expressed by formula II and/or sulfonatoalkylated alcohol groups expressed by formula III. In formula I, R1, R2 are each straight-chain or branched 1–18C alkyl, 2–18C alkoxyalkyl, 3–8C cycloalkyl, substd. or unsubstd. phenyl or benzyl, 1–6C alkylene or the like. In formula III, -(CnH2n)- is straight-chain or branched 2–12C alkylene which has 2 to 5 carbon atoms in the carbon chain and which is unsubstd. or substd. with 1–4C alkoxy.

$$-\frac{1}{C} - O S O s^{(6)}$$

$$-\frac{1}{C} - O - (C_n | H_{en}) - S_n O_n =$$

D

**LEGAL STATUS** 

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

## (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

## 特開平6-57104

(43)公開日 平成6年(1994)3月1日

(51)Int.Cl. <sup>5</sup>		識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
C 0 8 L	65/00	LNY	8215-4 J		
C 0 8 G	61/12	NLJ	8215-4 J		
C 0 8 L	41/00	LJZ	7921 —4 J		

審査請求 未請求 請求項の数75(全 29 頁)

特願平5-145265 (21)出願番号

(22)出願日 平成5年(1993)6月17日

(31)優先権主張番号 1906/92-8

(32)優先日 1992年6月17日

(33)優先権主張国 スイス (CH) (71)出願人 390023146

チパーガイギー アクチエンゲゼルシャフ

CIBA-GEIGY AKTIENGE

SELLSCHAFT

スイス国 4002 パーゼル クリベックシ

ュトラーセ 141

(72)発明者 トーマス フォーゲル

ドイツ連邦共和国 7800 フライブルク

マルヒシュトラーセ 5

(74)代理人 弁理士 津国 肇 (外1名)

最終頁に続く

#### (54) 【発明の名称 】 熱可塑性導電性重合体配合物及びその用途

#### (57)【要約】

【構成】 配合物であって、a)式(I):(式中、R 1 及びR2 は、それぞれ独立して、直鎖又は分岐のC1 - C18 アルキルなどで置換された、フェニル又はベンジ ルなど;あるいはR1 とR2 は、一緒になって、非置換 若しくはC1 - C6 アルキルなどで置換された直鎖のC 」 - C 6 アルキレンである) で示される構造のくり返し

単位を含む酸化されたポリカチオン形態の少なくとも1 個のポリチオフェン;及びb)式(A)で示される硫酸 化されたアルコール基及び/又は式(B)で示されるス ルホナトアルキル化されたアルコール基をくり返し構造 単位に含む、フィルム形成性の少なくとも1個のポリア ニオンからなることを特徴とする配合物。

【化85】

【効果】 上記配合物を含む成形品およびフィルムは高 い導電率を有し、例えば、導電体、電極、電池の陰極、

電磁遮蔽材料、センサ、帯電防止充填材料または導電性 封止材料として使用することができる。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 配合物であって、

a)式(I):

【化1】

1

(式中、 $R_1$  及び $R_2$  は、それぞれ独立して、直鎖又は分岐の、 $C_1$   $-C_{18}$  アルキル若しくは $C_2$   $-C_{18}$  アルコ 10 キシアルキル、 $C_3$   $-C_8$  シクロアルキル、又は非置換であるか又は $C_1$   $-C_6$  アルキル、 $C_1$   $-C_6$  アルコキシ若しくはハロゲンで置換された、フェニル又はベンジルであるか;あるいは $R_1$  と $R_2$  は、一緒になって、非置換であるか、又は $C_1$   $-C_6$  アルキル、 $C_1$   $-C_6$  アルコキシ、ハロゲン、 $C_3$   $-C_8$  シクロアルキル、フェ

$$-C-0-(C_n H_{2n})-SO_3 \Theta$$

(式中、基: - ( $C_n$   $H_{2n}$ ) - は炭素鎖中に炭素原子 2  $\sim$  5 個を含み、非置換又は $C_1$  -  $C_4$  アルコキシ置換された、直鎖又は分岐の $C_2$  -  $C_{12}$  アルキレンである)で示されるスルホナトアルキル化されたアルコール基をくり返し構造単位に含む、フィルム形成性の少なくとも 1 種のポリアニオンからなることを特徴とする配合物。

【請求項2】 アルキルとして定義された R<sub>1</sub> 及び R<sub>2</sub> が、 C<sub>1</sub> - C<sub>12</sub> アルキルである請求項1記載の配合物。 【請求項3】 アルキルとしての R<sub>1</sub> 及び R<sub>2</sub> が、 C<sub>1</sub>

- C® アルキルである請求項2記載の配合物。【請求項4】 アルキルとしてのR 及びR2 が、C1- C4 アルキルである請求項2記載の配合物。

【請求項 5 】 アルコキシアルキルとしての $R_1$  及び $R_2$  が、 $C_1 - C_{17}$  アルコキシメチル又は $C_1 - C_{16}$  アルコキシエチルである請求項 5 記載の配合物。

【請求項6】 R<sub>1</sub> 及びR<sub>2</sub> がC<sub>1</sub> ーC<sub>12</sub> アルコキシメチル又はC<sub>1</sub> ーC<sub>12</sub> アルコキシエチルである請求項5記載の配合物。

【請求項7】  $R_1$  及び $R_2$  が $C_1$   $-C_8$  アルコキシメチル又は $C_1$   $-C_7$  アルコキシエチルである請求項6記載の配合物。

【請求項8】  $R_1$  及び $R_2$  が $C_1$   $-C_4$  アルコキシメチル又は $C_1$   $-C_4$  アルコキシエチルである請求項6記載の配合物。

【請求項9】 シクロアルキルとしての $R_1$  及び $R_2$  が、 $C_5$   $-C_6$  シクロアルキルである請求項1 記載の配合物。

ニル、ベンジル、 $C_1 - C_4$  アルキルフェニル、 $C_1 - C_4$  アルコキシフェニル、ハロフェニル、 $C_1 - C_4$  アルキルベンジル、 $C_1 - C_4$  アルコキシベンジル若しくはハロベンジルで置換された直鎖の $C_1 - C_6$  アルキレンである)で示されるくり返し構造単位を含む酸化されたポリカチオン形態の少なくとも1種のポリチオフェン;及び

2

b)式(A):

$$\begin{array}{c|c}
(\text{K2}) \\
-C - O S O_3^{\Theta} \\
\end{array} (A)$$

で示される硫酸化されたアルコール基及び/又は式(B):

【化3】

$$-SO_3\Theta$$
 (B)

【請求項11】 アルキレンとして一緒のR: とR2 が、C: −C4 アルキレンである請求項1記載の配合

【請求項12】  $R_1$   $ER_2$  が $C_1$   $-C_2$  アルキレンである請求項11記載の配合物。

【請求項13】 アルキレンとしてのR<sub>1</sub> とR<sub>2</sub> が、メチレン、エチレン、プロピレン、ブチレン、ペンチレン 又はヘキシレンである請求項11記載の配合物。

【請求項14】 アルキレンとしての $R_1$  と $R_2$  の置換基が、 $C_1$   $-C_6$  アルキル、 $C_1$   $-C_6$  アルコキシ、シクロヘキシル、フェニル又はベンジルである請求項1記載の配合物。

【請求項15】  $R_1$  及び $R_2$  が直鎖若しくは分岐の $C_1$   $-C_6$  アルキルであるか、あるいは $R_1$  と $R_2$  が、- 緒になって、非置換であるか又は $C_1$   $-C_6$  アルキル基若しくは $C_1$   $-C_6$  アルコキシ基の1個又は2個により置換された $C_1$   $-C_4$  アルキレンである請求項1記載の配合物。

【請求項 16 】  $R_1$  及び  $R_2$  が直鎖又は分岐の  $C_1$  —  $C_6$  アルキルであるか、又は  $R_1$  と  $R_2$  が、一緒になって、  $C_1$  —  $C_2$  アルキレンである請求項 1 5 記載の配合物。

【請求項17】  $R_1$   $ER_2$  が非置換であるか又は $C_1$   $-C_6$  アルキル若しくは $C_1$   $-C_6$  アルコキシにより置換された $C_1$   $-C_2$  アルキレンである請求項16記載の配合物。

【請求項18】 R<sub>1</sub> とR<sub>2</sub> が式: - CHR<sub>a</sub> - CHR<sub>b</sub> - (式中、R<sub>a</sub> 及びR<sub>b</sub> は、それぞれ互いに独立して、H又はC<sub>1</sub> - C<sub>6</sub> アルキルである)で示される基である請求項!7記載の配合物。

20

【請求項19】 R。及びRbがH、メチル又はエチル である請求項18記載の配合物。

【請求項20】 式(I)の構造単位が式(Ia):

【化4】

で示される基である請求項18記載の配合物。

で示されるスルホナトアルキル化されたアルコール基を 含む構造単位を好適には0.1~0.9を含む請求項1 記載の配合物。

【請求項22】 構造単位0.1~0.6を含む請求項 21記載の配合物。

【請求項23】 基:-(Cn H2n)-が炭素鎖中に炭 素原子3~5個を含む直鎖又は分岐のC3 -C8 アルキ レンである請求項1記載の配合物。

【請求項24】 基:ー(Cn H2n)ーが直鎖のC3 ー C5 アルキレンである請求項23記載の配合物。

【請求項25】 基:-(Cn H2n) -がトリメチレン

$$-C - O - (C_n H_{2n}) - SO_3^{\Theta}M^{\Theta}$$

で示される塩形態のスルホナトアルキル化されたアルコ ール基を含む熱可塑性重合体が、DSCにより測定され たガラス転移温度-100~350℃を有し、M<sup>+</sup>がア ルカリ金属カチオン又はアンモニウムカチオンである請 求項1記載の配合物。

【請求項27】 熱可塑性重合体の重合度が5~100 00である請求項1記載の配合物。

【請求項28】 熱可塑性重合体のアルコール基が完全 に硫酸化及び/又はスルホナトアルキル化されている請 求項1記載の配合物。

$$-C - O - (C_n H_{2n}) - SO_3^{\Theta}M^{\Theta}$$
 (D

で示されるスルホナトアルキル化されたアルコール基に 対する遊離アルコール基の割合が、50:1~1:50 である請求項1記載の配合物。

【請求項30】 熱可塑性重合体が式(C): 【化11】

【請求項21】 ポリチオフェンの構造単位あたり、式 (A):

で示される硫酸化されたアルコール基及び/又は式 (B):

【化6】

又はデトラメチレンである請求項23記載の配合物。

【請求項26】 式(C):

[化7]
$$-C-OSO3 GM G (C)$$

で示される塩形態の硫酸化されたアルコール基及び/又 は式 (D):

【化8】

$$-SO_3^{\Theta}M^{\Theta} \qquad (D)$$

【請求項29】 熱可塑性重合体中の、式(C):

$$(C)$$

$$-C - O S O_3 \circ M^{\oplus}$$

で示される硫酸化されたアルコール基及び/又は式 (D):

【化10】

$$-SO_3^{\Theta}M^{\Theta}$$
 (D)

$$\begin{array}{c}
| \\
-C - O S O_3 \circ M^{\oplus} \\
\end{array} (C)$$

で示される硫酸化されたアルコール基及び/又は式

(D):

$$-\frac{|}{C} - O - (C_n H_{2n}) - SO_3^{\Theta}M^{\Theta}$$
 (D)

で示されるスホナトアルキル化された構造単位5~100モル%を含み、残りの構造単位は相当するヒドロキシル化又は非ヒドロキシル化された構造単位である請求項1記載の配合物。

5

CH-0-SO3°

【請求項31】 硫酸化及び/又はスルホナトアルキル 化されたアルコール基が、重合体骨格中に、第2級の基である式(E)又は(F):

【化13】

(E)

$$CH-O-(C_n H_{2n}) SO_3^{\theta}$$
 (F)

で示される基、又は第3級の基である式(A)又は

(B): 【化14】

$$-C - O S O_3^{\Theta} \qquad (A)$$

 $-C-0 (C_n H_{2n}) SO_3^{\Theta}$  (B)

で示される基として存在するか; 重合体の側鎖基中に、 20 末端の第1級の基である式(G)又は(H):

$$(\text{K } 1 \ 5)$$
  
- C H<sub>2</sub> - O - S O<sub>3</sub> <sup>$\Theta$</sup>  (G)

$$-CH_{2} - O - (C_{n} H_{2n}) SO_{3}^{\Theta}$$
 (H)

で示される基として存在するか;又は側鎖の中央に位置して、第2級の基である式(E)又は(F): 【化16】

$$CH - O - SO_3^{\Theta}$$
 (E)

$$CH-O-(C_n H_{2n}) SO_3^{\theta}$$
 (F)

で示される基又は第3級の基である式(A)又は

(B): 【化17】

$$-C - O S O_3^{\Theta} \qquad (A)$$

$$-C - O (C_n H_{2n}) SO_3^{\Theta}$$
 (B)

で示される基として存在する請求項1記載の配合物。 o 【請求項32】 熱可塑性重合体が、ヒドロキシル基を 有するモノマーから得られたポリエステル、ポリエステ ルアミド、ポリカーボナート及びポリイミド:ビニルエ ステルもしくはビニルエーテルのけん化された重合体; ヒドロキシル化されたポリジオレフィン及びオレフィン 性モノマーとのそれらの共重合体;エステル部分にヒド ロキシアルキル基を有する、ポリアクリレートもしくは ポリメタクリレート;ヒドロキシアルキル基を有するポ リシロキサン;還元されたポリケトンもしくはその共重 合体;グリシジル化合物とジオールとのポリエーテル; ポリビニルフェノールもしくはビニルフェノールとオレ フィン性コモノマーとの共重合体;ならびにビニルアル コールの共重合体、ヒドロキシアルキルを含有するアク リレートもしくはメタクリレートの共重合体又はヒドロ キシル化されたジオレフィンとエチレン性不飽和コモノ マーとの共重合体;からなる群から選択される異るヒド ロキシル基を含むポリマー又はその混合物から誘導され る請求項1記載の配合物。

【請求項33】 硫酸化及び/又はスルホナトアルキル化された熱可塑性重合体が、平均して1個より多いエポキシ基を有するグリシジル化合物とジオールとの重付加物:アクリル酸ヒドロキシアルキルもしくはメタクリル酸ヒドロキシアルキルの単独重合体及び共重合体;二重結合がヒドロキシル化された、ブタジエン、イソプレン及びクロロプレンの単独重合体及び共重合体;水素化されたケトテトラカルボン酸のポリイミド;特にベンゾフェノンテトラカルボン酸;ヒドロキシアルキルポリシロキサン;ならびに二重結合がヒドロキシル化された、C

4 - C<sub>12</sub> アルキレンージオール又は C<sub>4</sub> - C<sub>12</sub> アルキレンージアミンからのポリエステル、ポリアミド、ポリウレタン及びポリイミド;よりなる群から選ばれる請求項3 2 記載の配合物。

【請求項34】 熱可塑性重合体が硫酸化又はスルホナトアルキル化されているかのどちらかである請求項32記載の配合物。

【請求項35】 熱可塑性重合体が、(a) 平均して1個より多いエポキシ基を有するグリシジル化合物と

(b) 重合鎖中に式(J):

で示される基及び/又は式(K):

[
$$\{E \mid 9\}$$
]  
 $-CH-$   
 $0-(C_nH_{2n})SO_3^{\Theta}$  (K)

(式中、基: $-C_n$   $H_{2n}$  - は請求項 1 と同義である)で示される基を含むジオールとの、少なくとも部分的にスルホナトアルキル化された重付加物である請求項 1 記載の配合物。

【請求項36】 重付加物が、重付加物に基いて、(a)式(II)及び/又は式(IIa): 【化20】

に重結合がとドロキシル化された、 
$$C$$
 $-O-R_3-O-CH_2-CH-CH_2-OR_4 O(C_n H_{2n}) SO_3^{\Theta}$ 

$$-O-R_3-O-CH_2-CH-CH_2-OR_4-$$
| (II a)
 $OSO_3^{\Theta}$ 

で示される同一又は異なる構造単位100~5モル%;

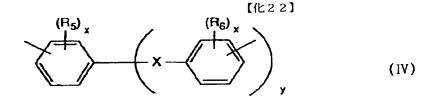
(上記式中、R3 及びR4 は、それぞれ互いに独立して、脂肪族又は芳香族ジオール基を有し、かつ2個のヒドロキシル基を欠く基であり;そしてR´はH、C1 ー C20 アルキル、C1 ー C20 アシル又はC1 ー C20 炭化水素基でNー置換されたアミノカルボニルである)で示される同一又は異なる構造単位95~0モル%:を含む請求項1記載の配合物。

【請求項37】 式 (III)のR´がHである請求項36 記載の配合物。 【請求項38】 R3 及びR4 が同一の基である請求項36記載の配合物。

【請求項39】 脂肪族ジオール基を含む基としてのR3及びR4が、直鎖又は分岐の、C2 - C12アルキレン、C3 - C8シクロアルキレン、C1 - C4アルキル- C5 - C8シクロアルキレン、シクロヘキシルメチレン若しくはシクロヘキシルジメチレンである請求項36記載の配合物。

so 【請求項40】 R3 及びR4 が、それぞれ互いに独立

して、式 (IV):



(式中、Xは直接結合、C: -C, アルキレン、C2 -C12 アルキリデン、C5-C8 シクロアルキリデン、- $O-、-S-、-SO-、-SO_2-、-CO-、-C$  10 シクロペンチリデン又は-O-若しくは-S-である請 O2·-、-N (C1 -C4 アルキル) -又は-Si (C H<sub>3</sub> ) 2 ーであり; R<sub>5</sub> 及びR<sub>6</sub> は、それぞれ互いに独 立して、H、ハロゲン、C: -C4 アルキル又はC: -C4 アルコキシであり;xは1又は2であり;そしてy は0又は1である)で示される基である請求項36記載 の配合物。

【請求項41】 Xが直接結合、メチレン、エチレン、 C2 -C6 アルキリデン、シクロヘキシリデン若しくは 求項40記載の配合物。

【請求項42】 R<sub>5</sub> 及びR<sub>6</sub> がH又はメチルであり、 そしてyが1である請求項40記載の配合物。

【請求項43】 R3 及びR4 が、式(IVa): 【化23】

$$- CH_3$$

$$CH_3$$

$$CH_3$$

$$CH_3$$

$$CH_3$$

で示される基である請求項36記載の配合物。

【請求項44】 熱可塑性重合体が、式(J):

で示される基及び/若しくは式(K):

[(
$$E25$$
]  
-CH-  
|  
O-(C<sub>n</sub> H<sub>2n</sub>) SO<sub>3</sub><sup>6</sup> (K)  
H H  
|  
-C-C-  
|  
H OR" (C<sub>n</sub> H<sub>2n</sub>)

で示される基を含む、少なくとも部分的に硫酸化及び/ 若しくはスルホナトアルキル化されたポリビニルアルコ ール又は硫酸化及び/若しくはスルホナトアルキル化さ れたポリビニルアルコール共重合体である請求項 1 記載 の配合物。

【請求項45】 熱可塑性重合体が硫酸化及び/若しく はスルホナトアルキル化されたポリビニルアルコール共 重合体である請求項44記載の配合物。

【請求項46】 ポリビニルアルコール共重合体が、 (a) 式 (V) 及び/又は式 (Va): 【化26】

$$\begin{array}{cccc}
- & C - \\
 & | \\
 & O R'' & (C_n H_{2n}) SO_3^{\Theta}
\end{array}$$

(Va)

で示される構造単位90~5モル%;及び(b)式(V 1) : 【化27】

【請求項49】  $R_7$  がHであり、 $R_8$  がH、F、C 1、メチル又はエチルであり、そして $R_9$  がH、OH、F、C1、CN、 $C_1$   $-C_4$  アルキル、 $C_1$   $-C_6$  アルコキシ、-C00 $-C_1$   $-C_6$  アルキル、-O0C- $C_1$   $-C_6$  アルキル又はフェニルである請求項46記載の配合物。

12

【請求項50】 式 (VI) において、 $R_7$  がHであり、 $R_8$  がH又はメチルであり、そして $R_9$  がH、OH、CN、メチル、OCH3 又は $-COOCH_3$ である請求項49記載の配合物。

【請求項51】 式 (V) の構造単位20~60モル%、式-CH2-CH2-で示される構造単位50~40モル%及び式-CH2-CH(OH)-で示される構造単位0~50モル%を含み、これらのモル百分率の合計が100%である請求項46記載の配合物。

【請求項52】 熱可塑性重合体が、部分的にヒドロキシル化された、ポリブタジエン、ポリクロロプレン又はポリイソプレンの、硫酸化及び/又はスルホナトアルキル化された重合体である請求項1記載の配合物。

【請求項53】 熱可塑性重合体が式 (VII)及び/又は (VIIa):

【化28】

【上記式中、R7 はH、C1 −C6 アルキル、−COO R10 又は−COO ⁻であり; R8 はH、F、C1、CN 又はC1 −C6 アルキルであり; そしてR9 はH、O H、−R″OH、F、C1、CN、R10 −O一、C1 − C12 アルキル、−COO へ・COOR10、−OCO− R10、メチルフェニル又はフェニル(ここで、R10 はC1 −C18 アルキル、C5 −C7 シクロアルキル、 (C1 −C12 アルキル)ーC5 −C7 シクロアルキル、フェニル、 (C1 −C12 アルキル)がンジルであり; そして R″は (C1 −C12 アルキル)がンジルであり; そして R″は 10 直鎖もしくは分岐の、C2 −C18 アルキレン又は 2~6 個のオキサアルキレン単位を有するポリ(C2 −C6 オキサアルキレン)である)である〕で示される同一又は 異なる構造単位 9 5~1 0 モル%; を含む請求項 4 5 記載の配合物。

【請求項47】 共重合体が式(V)及び/又は式(Va)の構造単位60~10モル%及び式(VI)の構造単位40~90モル%を含む請求項46記載の配合物。 【請求項48】 アルキレンとしてのR"が炭素原子2

【請求項48】 アルキレンとしてのR が灰系原子2 ~12個を含み、そしてポリ (オキサアルキレン)とし 20 てのR"がアルキレン部分に炭素原子2~4個を含む2 ~4個のオキサアルキレン単位を含む請求項46記載の 配合物。

$$R_{11}$$
|
-CH<sub>2</sub>-CH-CH-CH<sub>2</sub>-
|
0-SO<sub>3</sub> <sup>$\Theta$</sup> 
(VII a)

で示される構造単位5~100モル%並びに式(VIII)

【化29】

及び/又は (VIIIa):

$$-CH_2-CH=CH-CH_2-$$
 (VII)

$$R_{11}$$
|
-  $CH_z - CH - CH - CH_z - (VII a)$ 
|
 $R_{12}$ 

(式中、 $R_{11}$  は、それぞれ互いに独立して、H、OH又はC1であり、そして基一( $C_n$   $H_{2n}$ )ーは請求項 1 と同義である)で示される構造単位 0  $\sim$  9 5 モル%を含む請求項 5 2 記載の配合物。

【請求項54】 式(VII) 及び/又は(VIIa) の構造単 50 位20~60モル%並びに式(VIII) 及び/又は(VIII

位10~100モル%並びに式(VIII)及び/又は(VIIIa)の構造単位90~0モル%を含む請求項53記載の配合物。

【請求項55】 式(VII) 及び/又は(VIIa) の構造単位20~60モル%並びに式(VIII) 及び/又は(VIII

a) の構造単位80~40モル%を含む請求項54記載の配合物。

【請求項56】 R<sub>11</sub> がH又はClであり、そしてR<sub>12</sub> がHである請求項53記載の配合物。

【請求項57】 フィルム形成性熱可塑性重合体が、重付加物に基づいて、(a)式(II)及び/又は(II a):

14

$$-O-R_3-O-CH_2-CH-CH_2-OR_4-$$
| (II a)
 $OSO_3^{\Theta}$ 

で示される同一又は異なる構造単位100~50モル%

【化31】

並びに式 (III):

$$-O-R_3-O-CH_2-CH-CH_2-OR_4-$$
| (III)

(上記式中、 $R_3$  及び $R_4$  は、それぞれ互いに独立して、脂肪族又は芳香族ジオール基を含み、かつ 2 個のヒ 20 ドロキシ基を欠くジオールの基であり、そしてR は H、 $C_1$   $-C_{20}$  アルキル、 $C_1$   $-C_{20}$  アシル又は $C_1$   $-C_{20}$  炭化水素基でN - 置換されたアミノカルボニルである)で示される同一又は異なる構造単位  $0 \sim 5$  0 モル%を含む請求項 1 記載の配合物。

【請求項58】 重合体が式(II)及び/又は(IIa)の構造単位60~100モル%並びに式(III)の構造単位40~0モル%を含む請求項57記載の配合物。

【請求項59】 重合体が式(II)及び/又は(IIa)の構造単位60~90モル%並びに式(III)の構造単位 3040~10モル%を含む請求項57記載の配合物。

【請求項60】 R´が水素である請求項57記載の配合物。

【請求項 6 1】 酸化されたポリカチオン形態でかつ式 (1):

[
$$(E32]$$
  $R_{10}$   $OR_{2}$   $(I)$ 

(式中、 $R_1$  及び $R_2$  は、それぞれ互いに独立して、直鎖若しくは分岐の $C_1$   $-C_6$  アルキルであるか、又は $R_1$  と $R_2$  は、一緒になって、メチレン若しくは基:-C H  $R_8$  -C H  $R_8$  H  $R_8$  -C H  $R_8$  -C H  $R_8$  H  $R_8$ 

【請求項62】 Ra及びRbが、それぞれ互いに独立して、Hである請求項61記載の配合物。

【請求項63】 R3 及びR4 が、それぞれ互いに独立 して、式 (IV) : 【化33】

$$\begin{array}{c}
(R_5)_x \\
\times \\
X
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
(R_6)_x \\
40
\end{array}$$
(IV)

(式中、Xは直接結合、 $C_1$   $-C_4$  アルキレン、 $C_2$   $-C_{12}$  アルキリデン、 $C_5$   $-C_8$  シクロアルキリデン、 $-C_6$   $-C_6$   $-C_6$   $-C_6$   $-C_6$   $-C_6$   $-C_6$   $-C_7$   $-C_8$   $-C_8$ 

【請求項64】 Xが直接結合、メチレン、エチレン、 $C_2 - C_6$  アルキリデン、シクロヘキシリデンもしくはシクロペンチリデン又は-O-もしくは-S-である請求項63記載の配合物。

【請求項65】 R5 及びR6 がH又はメチルであり、 そして y が 1 である請求項 63記載の配合物。

【請求項66】 R<sub>3</sub> 及びR<sub>4</sub> が、式(IVa): 【化34】

50

$$\begin{array}{c|c}
 & CH_3 \\
 & CH_3 \\
 & CH_3
\end{array}$$
(IV a)

で示される基である請求項63記載の配合物。 【請求項67】 ポリチオフェンの構造単位が式(1 a):

で示される基に相当する請求項61記載の配合物。

$$-C - O - (C_n H_{2n}) - SO_3 \Theta$$
 (B)

(式中、基:-(Cn H2n)-は、直鎖又は分岐の、炭 素鎖中に炭素原子2~5個を含み、非置換又はC1-C 4 アルコキシで置換されたC2 ーC12 アルキレンであ る) で示されるスルホナトアルキル化されたアルコール 基を含むフィルム形成性熱可塑性重合体の塩の少なくと も1種の存在下に、式(I)のチオフェンを、電気化学 的に重合し、次いで陽極から配合物をとり出すか;又は (b) 該塩及び不活性溶媒の存在下に式(I)のチオフ ェンを酸化剤と反応させることを特徴とする方法。

【請求項69】 配合物であって、(a)熱可塑性若し 30 くは熱硬化性樹脂又は構造的に架橋された重合体、それ に組込まれた (b) 請求項1の粉末配合物から得られた 導電性微粒子充填剤からなること特徴とする配合物。

【請求項70】 成分(a)に基づいて、成分(b)の 量が0.1~90重量%である請求項69記載の配合

【請求項71】 成分(b)の量が5~80重量%であ る請求項70記載の配合物。

【請求項72】 請求項1の粉末配合物からなる成形材 料。

導電性の成形製品を製造するための請 【請求項73】

【0005】でで示されるスルホナトアルキル化された アルコール基をくり返し構造単位に有する熱可塑性重合 体の少なくとも1種のポリアニオンを含む配合物、該配 合物の製造法、成形された導電性物品の製造におけるそ れらの配合物の用途及び熱可塑性材料の充填材としての 50

【請求項68】 請求項1の配合物の製造方法であっ て、(a)水性有機溶液又は水性溶液中で、くり返し構 造単位に式(A):

16

で示される硫酸化されたアルコール基及び/又は式 (B): 【化37】

求項1の配合物の用途。

【請求項74】 静電防止処理された製品又は導電性の 成形製品を製造するための請求項69の配合物の用途。

【請求項75】 導電性の成形製品を製造するための請 求項72の成形材料の用途。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、(a)3,4位にアル コキシにより置換された酸化されたポリカチオン性ポリ チオフェン、及び(b)式(A):

【0003】で示される硫酸化されたアルコール基及び /又は基(B):

[0004]

【化39】 40

微粒子導電性組成物の用途に関する。

[0006]

【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】ポリカ チオン性ポリヘテロ芳香族化合物の導電性の塩はヘテロ 芳香族化合物の電気化学的重合により得られることは公 知である。一般的には薄膜形態で陽極に堆積する、ポリ ヘテロ芳香族化合物のそのような塩の機械的特性及びし ばしば電気的特性は、多くの用途には不適当である。

【0007】西ドイツ特許出願 3.804.520号には、ヘキサフルオロホスファート又はトシラートのような低分子量アニオンでドープされた3ーアルコキシー4ーアルキルチオフェンの構造単位からなる自己支持性フィルムの形態での導電性重合体が開示されている。このフィルムは化学的に安定であり、耐熱性であるとされている。これらは低分子量アニオンでドープされるときに予測されるように良好な電気的特性を持っている。考えられる欠点は熱可塑性を持たないフィルムの脆さである。

【0008】西ドイツ特許出願 3.804.523号には、3位が $C_6-C_{30}$ アルコキシ基で置換され、ヘキサフルオロホスファート又はトシラートのような低分子量アニオンでドープされ、そして特に被覆目的に適切なチオフェンの構造単位を含む可溶性導電性重合体が開示されている。

【0009】ヨーロッパ特許出願 0.339.340号には、3.4位にアルキレンジオールで置換され、ヘキサフル 20 オロホスファート又はトシラートのような低分子量アニオンでドープされたチオフェンの構造単位からなる、プラスチック材料上の静電防止被覆の形態での導電性重合体が開示されている。電極に堆積したフィルムの機械的及び電気的特性については記述されていない。

【0010】ヨーロッパ特許出願 0.440,957号には、ヒドロキシー又はアルコキシー置換チオフェン類及びポリアクリル酸又はポリスチレンスルホン酸のような重合性のポリアニオンの構造単位に基づき、静電防止被覆材料として用いられる分散体の形態での導電性重合体が開示されている。

【0011】米国特許第 5.061.401号には、チオンフェン及び硫酸化重合体のようなヘテロ芳香族の非置換又はアルキルー置換の構造単位に基づくフィルム形態での導電性重合体が開示されている。これらの組成物は良好な導電特性及び可塑性特性を持っている。例えば、導電率は延伸により増大させることができる。非置換チオフェンで期待されるような比較的低い導電率は実施例 5 の組成物で測定されている。ヨーロッパ特許出願 0.446.172号には、これらの導電性重合体を含む成形製品及び充填 40材が開示されている。

【0012】驚くほど高い導電率及び優れた可塑性特性は、アルコキシー置換チオフェンを用い、硫酸化又はスルホナトアルキル化重合体の存在下に酸化的重合を行なうことにより、酸化されたポリアニオン性チオフェンを含む配合物により得ることのできることが、今見出された。ポリピロール類及び非置換ポリチオフェン類を含む同様な組成物との比較又は低分子量アニオンを含むアルコキシー置換ポリチオフェン類と比較しても、導電率は驚くほど増大しており、期待した以上に高い。また、こ 50

の組成物は空気、湿気及び/又は熱(酸化抵抗)の作用に対する抵抗が大きく増大しており、従って導電率の基本的な損失がなく使用寿命が顕著に増大する。更に、機械的特性の安定性、例えば引張強度又は極限強度及び破断時の伸びが、実質的に増大している。延伸はガラス転移温度範囲ばかりでなく室温においても行なうことができる。延伸は 100%を超えることができる。延伸により機械的特性の安定性及び導電率は基本導電率の約 4 倍又は 5 倍まで増大させることができる。この新規な組成物により、高い導電率及び適切な電気光学用途を持ち、かつ自己支持性で機械的に安定な半透明性の約  $1~\mu$ mのフィルムを調製することができる。最も実質的な利点は、導電率をポリアニオンの選択及び延伸により制御することができ、異なる用途に合せることができることである。

#### [0013]

【課題を解決するための手段】本発明は、配合物であって.

a)式(I):

[0014]

$$\begin{bmatrix} \{\text{L} 4 0 \} \\ \text{R}_1 \text{O} \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{OR}_2}$$

【0015】(式中、 $R_1$  及び $R_2$  は、それぞれ独立して、直鎖又は分岐の、 $C_1$   $-C_{18}$  アルキル若しくは $C_2$   $-C_{18}$  アルコキシアルキル、 $C_3$   $-C_8$  シクロアルキル、又は非置換であるか又は $C_1$   $-C_6$  アルキル、 $C_1$   $-C_6$  アルコキシ若しくはハロゲンで置換された、フェニル又はベンジルであるか;あるいは $R_1$  と $R_2$  は、一緒になって、非置換であるか、又は $C_1$   $-C_6$  アルキル、 $C_1$   $-C_6$  アルコキシ、ハロゲン、 $C_3$   $-C_8$  シクロアルキル、フェニル、ベンジル、 $C_1$   $-C_4$  アルキルフェニル、 $C_1$   $-C_4$  アルコキシフェニル、ハロフェニル、 $C_1$   $-C_4$  アルキルベンジル、 $C_1$   $-C_4$  アルキルベンジルで置換された直鎖の $C_1$   $-C_6$  アルキレンである)で示されるくり返し構造単位を含む酸化されたポリカチオン形態の少なくとも1種のポリチオフェン;及び

b) 式(A):

【0017】で示される硫酸化されたアルコール基及び /又は式(B):

[0018]

【化42】

【0019】(式中、基:-(Cn H2n)-は炭素鎖中 に炭素原子2~5個を含み、非置換又はC1 - C4 アル コキシ置換された、直鎖又は分岐のС2 - С12 アルキレ ンである) で示されるスルホナトアルキル化されたアル コール基をくり返し構造単位に含む、フィルム形成性の 10 少なくとも 1種のポリアニオンからなることを特徴とす る配合物に関する。

19

【0020】アルキルとして定義されたR1及びR2 は、好適にはC<sub>1</sub> - C<sub>12</sub> アルキル、さらに特に C<sub>1</sub> - C 8 アルキルそして最も好適にはC1 - C4 アルキルであ る。代表例は、メチル、エチル、並びにプロピル、ブチ ル、ペンチル、ヘキシル、ヘプチル、オクチル、ノニ ル、デシル、ウンデシル、ドデシル、テトラデシル、ヘ キサデシル及びオクタデシルの異性体類である。好適な アルキル基はメチル、エチル、nー、iso-及びte 20 r t ーブチル並びに n ーペンチル及び n ーヘキシルであ る。

【0021】アルコキシアルキルとしてのR:及びR2 は、好適にはС1 - С17 アルコキシメチル及びС1 - С 16 アルコキシエチル、さらに好適には C1 - C12 アルコ キシメチル及びC1 - C12 アルコキシエチル、さらに特 にはC<sub>1</sub> - C<sub>8</sub> アルコキシメチル及びC<sub>1</sub> - C<sub>7</sub> アルコ キシエチル、最も好適には C1 - C4 アルコキシメチル 及びCı-C4アルコキシエチルである。好適な代表例 はメトキシメチル、エトキシメチル、n-又はイソプロ 30 ポキシメチル、nー、iso-又はtert-ブトキシ メチル、メトキシメチル、エトキシメチル、nー、is o-又はtertーイソプロポキシエチル、nー、is o-及びtert-ブトキシエチルである。

【0022】シクロアルキルとしてのR1及びR2は、 好適にはC5 - C6 シクロアルキル、代表的にはシクロ ヘキシルである。

【0023】シクロアルキル、フェニル及びベンジルの 置換基は、好適にはCI-CIアルキル、CI-CIア ルコキシ、F、CI及びBrである。アルキル及びアル 40 コキシの代表例は、好適にはメチル、エチル、メトキシ 及びエトキシである。そのような置換基の代表例は、メ チルシクロペンチル、メチルシクロヘキシル、メトキシ シクロヘキシル、メチルペンチル、ジメチルフェニル、 エチルフェニル、メトキシフェニル、ジメトキシフェニ ル、シクロフェニル、メチルベンジル、ジメチルベンジ ル、エチルベンジル、メトキシベンジル、ジメトキシベ ンジル及びクロロベンジルである。

【0024】好適な実施態様において、R: とR2 は、 一緒になって、アルキレン、好適には C1 - C4 アルキ 50 で示される硫酸化されたアルコール基及び/又は式

レン、最も好適にはC1-C2アルキレンである。アル キレンの代表例は、メチレン、エチレン、1,2-又は 1. 3ープロピレン、ブチレン、ペンチレン及びヘキシ レンである。

20

【0025】アルキレンとしてのRI及びR2の好適な 置換基は、C1 - C6 アルキル、C1 - C6 アルコキ シ、シクロヘキシル、フェニル又はベンジルであり、代 表的にはメチル、エチル、プロピル、ブチル、メトキ シ、エトキシ、シクロヘキシル、フェニル及びベンジル である。

【0026】好適な下位の群において、R1 及びR2 は 直鎖又は分岐のC1-C6アルキル、好適にはC1-C 4 アルキルであるか、あるいはR1 とR2 は、一緒にな って、非置換又はС゛ーС゜アルキル基若しくはС゛ー C6 アルコキシ基の1個若しくは2個により置換され た、 $C_1 - C_4$  アルキレン、好適には $C_1 - C_2$  アルキ レンである。

【0027】好適な実施態様において、R1 とR2 は、 一緒になって、非置換又は C L - C 6 アルキル基若しく はC1-C6アルコキシ基の1個又は2個により置換さ れた C1 - C4 アルキレンである。

【0028】特に好適な実施態様において、R1及びR 2 は式-CHRa -CHRb - (式中、Ra 及びRb は、それぞれ独立して、H又はC: -C6 アルキル、好 適にはメチル又はエチルである)の基である。

【0029】さらに特に好適な実施態様において、式 (I) の構造単位は式(Ia):

[0030]

【0031】で示される基である。

【0032】この新規な配合物は、ポリチオフェンの構 造単位あたり、好適には式(A):

[0033]

【化45】

22

(B): [0034]

【0035】で示されるスルホナトアルキル化されたア ルコール基を含む構造単位0.1~0.9、更に好適に は0.1~0.6、最も好適には0.15~0.4を含

21

【0036】基:- (Cn H2n)-は、好適には炭素鎖 中に炭素原子3~5個を含む直鎖又は分岐のC3 - C8 アルキレンであり、最も好適には直鎖のC3 - C5 アル キレンである。そのようなアルキレン基の代表例は、エ チレン、メチルエチレン、ジメチルエチレン、1,3-プロピレン、メチルー1,3-プロピレン、ジメチルー 1、3-プロピレン、トリメチル-1、3-プロピレ ン、1、4ープチレン、メチルー1、4ープチレン、ジ メチルー1, 4ープチレン、トリメチルー1, 4ープチ レン、テトラメチルー1, 4ープチレン、1, 3ー又は 20

$$\begin{array}{c|c} -C - O - (C_n H_{2n}) - SO_3 e M \\ \end{array}$$

【0041】で示される塩形態でのスルホナトアルキル 化されたアルコール基を含む、この新規配合物で用いら れる熱可塑性重合体は、DSCにより測定されたガラス 転移温度が好適には−100~350℃、最も好適には -50~250℃である。M·はアルカリ金属カチオン 又はアンモニウムカチオンであり、それらは重合体に関 30

【0042】この熱可塑性重合体の引張強度は、DIN 53455に従って測定され、好適には少なくとも5MP a、最も好適には少なくとも 1 OMPa である。重合体の 形式に従い、引張強度は1,000MPa まで、好ましく は500MPa まで、最も好適には300MPa までであっ てよい。重合度は、代表的には10,000まで、好適 には10~5、000、特に好適には10~1,000

連して下記にさらに詳細に記述されてる。

$$-C-O-(C_n H_{2n}) -SO_3^{\Theta}M^{\Theta}$$

【0047】で示されるスルホナトアルキル化されたア ルコール基に対する遊離アルコール基の割合は、代表的 には50:1~1:50、好適には10:1~1:10 である。

【0048】この新規な配合物の好適な実施態様におい て、熱可塑性重合体は式(C):

[0049]

【化50】

1,5-ペンチレン及び1,3-、1,4-、1,5-又は1、6-ヘキシレンである。基:-(Cn H2n)-は、好適にはトリメチレン又はテトラメチレンである。

【0037】式(C):

【0039】で示される塩形態での硫酸化されたアルコ ール基及び/又は式(D):

[0040]

【化47】

$$-SO_3^{\Theta}M^{\Phi}$$
 (D)

であってよい。

【0043】熱可塑性重合体のアルコール基は、部分的 又は完全に硫酸化及び/又はスルホアルキル化されてい る。熱可塑性重合体中で、式(C):

[0044]  
[(E48]  

$$-C-0SO_3^{\Theta}M^{\Theta}$$
 (C)

【0045】で示される硫酸化されたアルコール基及び /又は式(D):

[0046]

【化49】

$$\begin{array}{c}
| \\
-C - O S O_3 \circ M \circ M \circ
\end{array}$$
(C)

(D)

【0050】で示される硫酸化されたアルコール基及び /又は式(D):

[0051]

【化51】

$$-\frac{1}{C} - O - (C_n H_{2n}) - SO_3 \Theta M \Phi$$
 (D)

【0052】で示されるスホナトアルキル基の構造単位 5~100モル%、好適には10~100%、最も好適には20~100%、さらにより好適には30~100%、さらに最も好適には30~90%を含み、残りの構造単位は相当するヒドロキシル化物又は非ヒドロキシル化物の構造単位である。

【0053】硫酸化及び/又はスルホナトアルキル化されたアルコール基は、重合体骨格中に、第2級の基である式(E)又は(F):

[0054]

【化52】

 $CH-0-SO_3^{\Theta}$ 

(E)

$$CH-O-(C_n H_{2n}) SO_3^{\Theta}$$
 (F)

【0055】で示される基、又は第3級の基である式(A)又は(B):

[0056]

$$(K53)$$

$$-C-0S036 (A)$$

 $-C-O (C_n H_{2n}) SO_3^{\Theta}$  (B)

20 重合体の側鎖基中に、末端の第1級の基である、式 (G) 又は(H):

[0058]

[化54]  
$$-CH_2-O-SO_3^{\Theta}$$
 (G)

$$-CH_2 - O - (C_n H_{2n}) SO_3^{\Theta}$$
 (H)

【0059】で示される基として存在するか;又は側鎖 30 の中央に位置して、第2級の基である式(E)又は

(F):

[0060]

【化55】

(E)

【0057】で示される基として存在するか;あるいは

$$CH-O-(C_n H_{2n}) SO_3^{\Theta}$$
 (F)

【0061】で示される基又は第3級の基である式

(A) 又は(B):

[0062]

【化56】

【0063】で示される基として存在する。

【0064】熱可塑性重合体は、異なるヒドロキシル基 を含む重合体又はその混合物、代表的にはヒドロキシル 基を含む単量体から得られた、ポリエステル、ポリエス テルアミド、ポリウレタン、ポリアミド、ポリカーボネ ート又はポリイミド;ビニルエステル又はビニルエーテ ルのけん化重合体;ポリブタジエン、ポリイソプレン又 はクロロプレン及びオレフィン性モノマーとの共重合体 のようなポリジオレフィンのヒドロキシル化物;エステ ル部分にヒドロキシアルキル基を有するポリアクリレー ト又はポリメタクリレート;ヒドロキシアルキル基を有 するポリシロキサン;還元されたポリケトン又はその共 重合体;グリシジル化合物とジオールとのポリエーテ ル;ポリビニルフェノール又はビニルフェノールとオレ フィン性コモノマーとの共重合体;あるいはビニルアル コール、ヒドロキシアルキルを含有するアクリレートも しくはメタクリレート又はヒドロキシル化ジオレフィン と、アクリロニトリル、オレフィン、ジオレフィン、塩 化ビニル、塩化ビニリデン、フッ化ビニル、フッ化ビニ **リデン、スチレン、αーメチルスチレン、無水マレイン** 酸、マレイン酸イミド、ビニルエーテル又はビニルエス テルなどのようなエチレン性不飽和コモノマーとの共重 合体;から誘導することができる。

【0065】硫酸化及び/又はスルホナトアルキル化された熱可塑性重合体は、平均して1個より多いエポキシ基を有するグリシジル化合物とジオールとの重付加物;アクリル酸ヒドロキシアルキルもしくはメタクリル酸ヒドロキシアルキルの単独重合体及び共重合体;二重結合が部分的又は完全にヒドロキシル化された、ブタジエン、イソプレン及びクロロプレンの単独重合体及び共重合体:水素化されたケトテトラカルボン酸、特にベンゾフェノンテトラカルボン酸のポリイミド;ヒドロキシアルキルポリシロキサン;並びに二重結合がヒドロキシル化された  $C_4 - C_{12}$  アルキレンージオール又は  $C_4 - C_{12}$  アルキレンージオール又は  $C_4 - C_{12}$  アルキレンージオールスは  $C_4$  できる。

【0066】熱可塑性重合体は、好適には硫酸化物又はスルホナトアルキル化物である。

【0067】熱可塑性重合体は、好都合には(a)平均して1個より多いエポキシ基を有するグリシジル化合物

と(b) 重合鎖中に式(J):

26

【0071】 (式中、基:-Cn H2n-は好適な意味も含めて上記と同義である)で示される基を含むジオールとの、少なくとも部分的に硫酸化及び/又はスルホナトアルキル化された重付加物であることができる。

【0072】重付加物は、好適には分子中に平均して2個のエポキシ基を含む化合物から誘導される。

【0073】特に適切なグリシジル化合物は、ヘテロ原 子 (例えば硫黄、好適には酸素又は窒素) に結合した2 個のグリシジル基、 $\beta$ ーメチルグリシジル基又は2,3 -エポキシシクロペンチル基を有するそれらである。代 表例は好適にはビス(2,3-エポキシシクロペンチ ル) エーテル;脂肪族多価アルコール、代表的には1, 4-ブタンジオール又はポリプロピレングリコールのよ うなポリアルキレングリコールのジグリシジルエーテ ル;2,2-ビス(4-ヒドロキシシクロヘキシル)プ ロパンのような脂環式ポリオールのジグリシジルエーテ ル:レゾルシノール、ビス(pーヒドロキシフェニル) メタン、2, 2-ビス (p-ヒドロキシフェニル) プロ パン (=ジオメタン)、2, 2-ビス (4´-ヒドロキ シー3´, 5´ージブロモフェニル)プロパン、1, 3 ージ (p-ヒドロキシフェニル) エタンのような多価フ ェノールのジグリシジルエーテル;上記の二価アルコー エーテル;フタル酸、テレフタル酸、Δ4 ーテトラヒド ロフタル酸及びヘキサヒドロフタル酸のようなジカルボ ン酸のジグリシジルエステル:N、N-ジグリシジルア ニリン、N,N-ジグリシジルトルイジン、N,N-ジ グリシジルーpーアミノフェニルメチルエーテル、N. N´ージメチルーN, N´ージグリシジルービス (pー アミノフェニル) メタンを含む第一級アミン及びアミ ド、2個のN-原子を有する複素環塩基のN, N-ジグ リシジル誘導体及びジ第二ジアミド及びジアミンのN、 N´ージグリシジル誘導体;イソシアヌル酸N´, N" ージグリシジルーNーフェニル;N, N´ージグリシジ ルエチレン尿素; N, N´ージグリシジルー5, 5ージ メチルヒダントイン、N, N´ージグリシジルー5ーイ ソプロピルヒダントイン、N, N-メチレンービス (N , N´ージグリシジルー5, 5ージメチルヒダントイ

ン)、1.3-ビス(N-グリシジルー5.5-ジメチ ルヒダントイン) -2-ヒドロキシプロパン; N, N ´ ージグリシジルー5、5ージメチルー6ーイソプロピル -5,6-ジヒドロウラシル、イソシアヌル酸トリグリ シジルである。

【0074】グリシジル化合物と、脂肪族、脂環式又は 芳香族ジオールとを反応させて、好適な重付加物を形成 させることができ、この反応において、硫酸化及び/又 はスルホナトアルキル化し得る第二級アルコールの基は グリシジル基において形成される。

【0075】また、グリシジル化合物と、第一級の脂肪 族、脂環式又は芳香族モノアミン(例えばアニリン、ト ルイジン、C1 - C12 アルキルアミン、C2 - C12 ヒド ロキシアルキルアミン)、脂肪族、脂環式又は芳香族ジ カルボン酸(例えばマレイン酸、アジピン酸、トリメチ ルアジピン酸、セバシン酸、アゼライン酸、コハク酸、 ドデシルコハク酸、フタル酸、テレフタル酸、Δ4 ーテ トラヒドロフタル酸、ヘキサヒドロフタル酸、4ーメチ ルヘキサヒドロフタル酸、3,6-エンドメチレン-Δ 4 ーテトラヒドロフタル酸、4ーメチルー3, 6ーエン ドメチレン-Δ4 ーテトラヒドロフタル酸)、あるいは 脂肪族、脂環式、複素環式又は芳香族ジー第二級アミン 若しくはジー第二級カルボン酸アミド〔例えば、N, N

ージメチルエチレンジアミン、N, N´ージメチルプ

ロピレンー1, 3ージアミン、N, N´ージメチルヘキ サメチレンジアミン、N, N´ージシクロヘキシルヘキ サメチレンジアミン、N, N', N'' ートリメチルジエ チレントリアミン、N, N´ージエチルプロピレンー 1, 3-ジアミン、N-メチル-3, 5, 5-トリメチ ルー3ー (メチルアミノメチル) シクロヘキシルアミ ン、N、N´ージメチル化若しくはージエチル化された 芳香族ジアミン、例えばmー若しくはpーフェニレンジ アミン、ビス(4-アミノフェニル)ーメタン若しくは ビス(4-アミノフェニル)-スルホン、2.2-ビス (4-アミノフェニル)プロパン、N, N-ジメチルー m-キシレンジアミン、並びにエチレン尿素、5.5-ジメチルヒダントイン、5-イソプロピルヒダントイ ン、N, N-メチレンービス-5, 5-ジメチルヒダン トイン、1,3-ビス(5,5-ジメチル)-2-ヒド ロキシプロパン及び5、5-ジメチルー6-イソプロピ ルー5,6-ジヒドロウラシル〕とを反応させる重付加 により、線状重付加物を形成させることができる。

【0076】好適なこの新規な配合物は、この重付加物 が、重付加物に基いて、(a)式(II)及び/又は式 (IIa):

[0077] 【化59】

 $-0-R_3-0-CH_2-CH-CH_2-OR_4 (\Pi)$ 

$$-0-R_3-0-CH_2-CH-CH_2-OR_4-$$
| (II a)
 $OSO_3^{\Theta}$ 

 $O(C_n H_{2n}) SO_3^{\Theta}$ 

【0078】で示される同一又は異なる構造単位100 [0079] ~5モル%;及び(b)式(III): 【化60】  $-0-R_3-0-CH_2-CH-CH_2-0R_4$ (III) OR 1

【0080】(上記式中、R3 及びR4 は、それぞれ互 いに独立して、脂肪族又は芳香族ジオール基を有し、か つ2個のヒドロキシル基を欠く基であり;そしてR´は H、C<sub>1</sub> - C<sub>20</sub> アルキル、C<sub>1</sub> - C<sub>20</sub> アシル又はC<sub>1</sub> -C20 炭化水素基によりN-置換されたアミノカルボニル である)で示される同一又は異なる構造単位95~0モ ル%;を含む配合物である。

【0081】C: - C20 アルキルとしてのR´は直鎖又 は分岐のそれであってよい。アシルとしてのR´は、C ı - C 20 アルキル- C O - 、C 5 - C 8 シクロアルキル -CO-、C: -C:5 アルキル-C5 -C8 シクロアル キルーCOー、 $C_5$  ー $C_8$  シクロアルキルー $CH_2$  ーC 50

O-、C1 - C14 アルキル- C5 - C8 シクロアルキル -CH2-CO-、フェニル-CO-、ベンジル-CO 一、C1 - C14 アルキルフェニルーCO-又はベンジル CO-であってよい。アミノカルボニル基の炭化水素 部分は、代表的には C<sub>1</sub> - C<sub>20</sub> アルキル、 C<sub>5</sub> - C<sub>8</sub> シ クロアルキル、C1 - C15 アルキルーC5 - C8 シクロ アルキル、C5 - C8 シクロアルキルーCH2 -、C1 - C14 アルキルーC5 - C8 シクロアルキルーCH2 ー、フェニル、ベンジル、Cr ーCrrアルキルフェニル 又はC<sub>1</sub> - C<sub>1</sub> アルキルベンジルであってよい。R´は 好適にはH、C:-Coアシル又はC:-Coアルキル である。最も好適には、R´はHである。

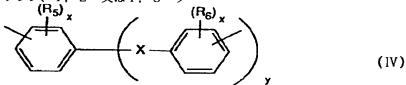
【0082】重付加物は、好適には式(II)及び/又は(IIa)の構造単位100~20モル%、最も好適には100~30モル%及び好適には式(III)の構造単位0~8010モル%、最も好適には0~70モル%を含む。最も好適には、重付加物は、式(II)及び/又は(IIa)の構造単位90~60モル%及び式(III)の構造単位10~40モル%を含む。

【0083】本発明の好適な実施態様において、 $R_3$  及  $\overline{U}$   $\overline$ 

ロピレン、1, 2-、1, 3-又は1, 4-ブチレン、1, 2-、1, 3-、1, 4-又は1, 5-ペンチレン、1, 2-、1, 3-、1, 4-、1, 5-又は1, 6-ヘキシレン、ヘプチレン、オクチレン、ノニレン、デシレン、ウンデシレン、ドデシレン、1, 3-シクロペンチレン、1, 3-又は1, 4-シクロヘキシレン、2-メチル-1, 4-ジメチレンである。

【0084】重付加物に用いられるジオールの芳香族ジオール基は、好適にはフェノール性の基である。フェノール性の基を含むジオール基は、好適には6~30個、最も好適には6~20個の炭素原子を含む。新規な配合物の好適な実施態様において、R3及びR4は、それぞれ互いに独立して、式(IV):

[0085] 【化61】



【0086】(式中、Xは直接結合、 $C_1 - C_4$  アルキレン、 $C_2 - C_{12}$  アルキリデン、 $C_5 - C_8$  シクロアルキリデン、-0-、-S-、-S0-、 $-S0_2$  -、-C0-、 $-C0_2$  -、-N ( $C_1 - C_4$  アルキル) -又は $-S_1$  ( $CH_3$ )  $_2$  -であり; $R_5$  及び $R_6$  は、それぞれ互いに独立して、H、Nロゲン、 $C_1$   $-C_4$  アルキル又は $C_1$   $-C_4$  アルコキシであり;xは1 又は2であり;そしてyは0 又は1 である)で示される基である。

【0087】 Xは、好適には直接結合、メチレン、エチレン、 $C_2 - C_6$  アルキリデン、シクロヘキシリデン若しくはシクロペンチリデン又は-0-若しくは-S-である。 $R_5$  及び $R_6$  は、好適にはH又はメチルであり、そして y は好適には 1 である。

【0088】好適には、R3 及びR4 は、式 (IVa): 【0089】 【化62】

(K)

【0090】で示される基である。

【0091】新規な配合物の別の好適な実施態様において、熱可塑性重合体は、式(J):

[0092]

【0093】で示される基及び/若しくは式 (K):

[0094]

【0095】で示される基を含む、少なくとも部分的に 硫酸化及び/若しくはスルホナトアルキル化されたポリビニルアルコール又は硫酸化及び/若しくはスルホナトアルキル化されたポリビニルアルコール共重合体である。

【0096】好適な配合物は、共重合体が、 (a) 式(V) 及び/又は式(Va):

[0097]

【化65】

【0098】で示される構造単位90~5モル%;及び(b)式(VI):

[0099]

【0100】〔式中、R7 はH、C1 - C6 アルキル、 -COOR10 又は-COO-であり; R® はH、F、C 1、CN又はC1 - C6 アルキルであり; R9 はH、O  $H_{\bullet} - R'' OH_{\bullet} F_{\bullet} C I_{\bullet} C N_{\bullet} R_{10} - O - C_{1} -$ C12 アルキル、-COO·、-COOR10、-OCO-R10、メチルフェニル又はフェニル (ここで、R10 はC 1 - C<sub>18</sub> アルキル、C<sub>5</sub> - C<sub>7</sub> シクロアルキル、 (C<sub>1</sub> - C12 アルキル) - C5 - C7 シクロアルキル、フェニ ル、(C<sub>1</sub> - C<sub>12</sub> アルキル) フェニル、ベンジル又は (C1 - C12 アルキル) ベンジルであり; そして R" は 直鎖もしくは分岐鎖のC2 - C18 アルキレン又は2~6 個のオキサアルキレン単位を有するポリ (C2 - C6 オ キサアルキレン)である)であり;そして基:-(Cn H<sub>2n</sub> ) ーは上記に示した好適な意味を有する〕で示され る同一又は異なる構造単位95~10モル%;を含むポ リビニルアルコール共重合体を含むそれらである。

【0101】この配合物は、好適には式(V)又は式(Va)の構造単位60~10モル%、最も好適には640~20モル%及び式(VI)の構造単位40~90モル%、好適には40~80モル%を含む。

【0102】アルキレンとしてのR"は、好適には炭素原子2~12個、更に好適には2~8個、最も好適には2~6個を含む。代表例はエチレン並びにプロピレン、ブチレン、ペンチレン、ヘキシレン、ヘプチレン、オクチレン、ノニレン、デシレン、ウンデシレン、ドデシレン、テトラデシレン、ヘキサデシレン及びオクタデシレンの異性体類である。好適な意味はエチレン、1,2一及び1,3一プロピレン、1,2一、1,3一及び1.

(Va)

4ープチレン、1, 2-、1, 3-、1, 4-及び1, 5-ペンチレン並びに1, 2-、1, 3-、1, 4-、 1, 5-及び1, 6-ヘキシレンである。

【0103】ポリ(オキサアルキレン)としてのR"は、好適には $2\sim4$ 個のオキサアルキレン単位を含み、そしてアルキレン部分に好適には炭素原子 $2\sim4$ 個、最も好適には2又は3個を含む。

【0104】 $R_7$  は好適にはHである。アルキルとしての $R_7$  は、好適にはメチル又はエチルである。 $R_7$  により表される $-C00R_{10}$  において、 $R_{10}$  は好適には $C_1$   $-C_{12}$  アルキル、最も好適には $C_1$   $-C_6$  アルキルである。

【0107】新規な配合物の好適な実施態様において、 $R_7$  はHであり、 $R_8$  はH、F、C1、メチル又はエチルであり、そして $R_9$  はH、OH、F、C1、CN、C1 -C4 アルキル、C1 -C6 アルコキシ、-C00 -C1 -C6 アルキル、-O00 -C1 -C6 アルキル又はフェニルである。

【0 1 0 8】特に好適な配合物は、R7 がHであり、R 8 がH又はメチルであり、そしてR9 がH、OH、C N、メチル、OCH3 又は一COOCH3 である式 (V I) の構造単位を含むそれらである。

【0 1 0 9】さらに特に好適な配合物は、式 (V) 及び 50 /又は (Va) の構造単位 2 0~6 0 モル%、式-CH

2 - C H<sub>2</sub> - で示される構造単位50~40モル%及び式- C H<sub>2</sub> - C H (O H) - で示される構造単位0~50モル%を含み、これらのモル百分率の合計が100%となるそれらである。

【0110】新規な配合物のさらに好適な実施態様は、 熱可塑性重合体が部分的にヒドロキシル化された、ポリ ブタジエン、ポリクロロプレン又はポリイソプレンの、 硫酸化及び/又はスルホナトアルキル化されたものであ る

【0 1 1 1】新規な配合物の好適な実施態様は、熱可塑性重合体が式 (VII)及び/又は(VIIa):

[0112]

【化67】

$$R_{11}$$
| - C H<sub>2</sub> - C H - C H - C H<sub>2</sub> - (VII a)
| 0 - S O<sub>3</sub>  $\Theta$ 

【0113】で示される構造単位5~100モル%並び 20 【0114】 に式 (VIII) 及び/又は (VIIIa) : 【化68】

 $-CH_2-CH=CH-CH_2-$  (VII)

$$\begin{array}{c} R_{11} \\ | \\ -CH_2 - CH - CH - CH_2 - \\ | \\ R_{12} \end{array}$$
 (WIa)

【0115】(式中、 $R_{11}$  は、それぞれ互いに独立して、H、OH又はC1であり、そして基:- ( $C_n$   $H_{2n}$ ) -は好適な意味を含めて上記と同義である)で示される構造単位 $0\sim95$ モル%を含む配合物である。

【0116】この配合物は、好適には式 (VII)及び/又は (VIIa) の構造単位10~100モル%、最も好適には20~60モル%及び式 (VIII) 及び/又は (VIII

a) の構造単位90 $\sim$ 0モル%、最も好適には80 $\sim$ 40モル%を含む。 $R_{11}$ は好適にはH又は $C_{11}$ であり、そして $R_{12}$ は好適にはHである。

【0117】新規な配合物の好適な実施態様において、 熱可塑性重合体は、式(IX):

[0118]

【化69】

$$(C_nH_{2n}))_rSO_3\Theta$$

$$NH - R_{13}$$

$$(IX)$$

【0119】 (式中、 $R_{13}$  は非置換であるか、又は $C_1$   $-C_6$  アルキル若しくは $C_1$   $-C_6$  アルコキシで置換された、 $C_6$   $-C_{12}$  アリーレン又は $C_5$   $-C_8$  シクロアル

キレンであるか、あるいは式 (IXa):

[0120]

【化70】

【0121】で示される基であり;rは0又は1であ り;そして基:-Сn H2n-は、好ましい意味を含めて 上記と同義である) で示される構造単位を有する硫酸化 及び/又はスルホナトアルキル化されたポリイミドであ るそれである。

【0122】新規な配合物のさらに別の好適な実施態様 において、熱可塑性重合体は、式(X):

36

[0123]

【化71】

【0124】(式中、R13は、非置換であるか、又はC 1 - C6 アルキルもしくは C1 - C6アルコキシで置換

[0125] された、C<sub>6</sub> - C<sub>12</sub> アリーレン又はC<sub>5</sub> - C<sub>8</sub> シクロア C H<sub>3</sub> 【化72】  $-CH_2 - CH_2 - CH_2 - Si - O - Si - CH_2 - CH_2 - CH_2 - CH_2$ СНз (IXa)

【0126】で示される基であり; R14 はC1 - C12 ア ルキルであり;そして基:-Cn H2n-は、好ましい意 味を含めて上記と同義である) で示される構造単位を有 する硫酸化及び/又はスルホナトアルキル化されたポリ

【0127】非常に特に好適な配合物は、フィルム形成 性熱可塑性重合体が、重付加物に基いて、(a)式(I I) 及び/又は(IIa):

ルキレンであるか、あるいは式(IXa):

[0128]

(II)O (C<sub>n</sub> H<sub>2n</sub>) SO<sub>3</sub><sup>e</sup>

$$-0-R_3-0-CH_2-CH-CH_2-OR_4-$$
| (II a)
 $OSO_3^{\Theta}$ 

【0129】で示される同一又は異なる構造単位100 [0130] ~50モル%及び(b) 式(III): -O-R<sub>3</sub>-O-CH<sub>2</sub>-CH-CH<sub>2</sub>-OR<sub>4</sub>- $(\Pi)$ 

【0131】(上記式中、R3及びR4は、それぞれ互 50 いに独立して、脂肪族又は芳香族ジオール基を含み、2

【0133】(式中、R1 及びR2 は、それぞれ独立し

て、直鎖若しくは分岐のC<sub>1</sub> - C<sub>6</sub> アルキルであるか、

又はR<sub>1</sub> とR<sub>2</sub> は、一緒になって、メチレン若しくは

基:-CHRa-CHRb-(式中、Ra及びRbは、

それぞれ独立して、H、メチル又はエチルであり、そし

て最も好適にはHである) で示されるくり返し構造単位

【0134】これらの配合物の好適な実施態様は、R3

及びRiが、それぞれ互いに独立して、式(IV):

のチオフェンを含む。

[0135] 【化76】

個のヒドロキシル基を欠くジオール基であり;そしてR はH、C1 - C20 アルキル、C1 - C20 アシル又はC 1 - C 20 炭化水素基によりN-置換されたアミノカルボ ニルである)で示される同一又は異なる構造単位0~5 0モル%を含むそれである。この重合体は好適には式

(II) 及び/又は (IIa) の構造単位 60~100モル %、最も好適には60~90モル%及び式 (III)の構造 単位40~0モル%、最も好適には40~10モル%を 含む。R´は好適にはHである。この配合物は、好適に は酸化されたポリカチオン形態でかつ式(I):

[0132]

【化75】

$$R_{10}$$
 $S$ 
 $(I)$ 
 $(R_{5})_{x}$ 
 $(R_{6})_{x}$ 
 $(IV)$ 

【0136】(式中、Xは直接結合、C1-C4アルキ レン、C2 -C12 アルキリデン、C5-C8 シクロアル キリデン、-0-、-S-、-S0-、-S02 -、-CO-、-CO2 -、-N (C1 -C4 アルキル) -又 はーSi(CH3)2 ーであり;R5 及びR6 は、それ ぞれ互いに独立して、H、ハロゲン、C1 - C4 アルキ ル又はC1 - C4 アルコキシであり;xは1又は2であ り;そしてyは0又は1である)で示される基であるそ 30 れである。

【0137】Xは好適には直接結合、メチレン、エチレ ン、C2 - C6 アルキリデン、シクロヘキシリデン若し くはシクロペンチリデン又は一〇一若しくは一S一であ る。R5 及びR6 は、好適にはH又はメチルであり、そ して y は好適には 1 である。

【0138】R3 及びR4 は、好適には式(IVa): [0139] 【化77]

【0140】で示される基であり、最も好適には式(I a):

[0141]

[
$$(E78]$$
 $H_2C - CH_2$ 
 $O$ 
 $O$ 
(I a)

【0142】で示される基に相当するポリチオフェンの 構造単位である。

【0143】この配合物が硫酸化及び/又はスルホナト 50 【0146】で示される硫酸化されたアルコール基及び

アルキル化されたアルコール基を含む熱可塑性重合体の ポリアニオンの一種以上を含むならば、二種又は三種の 混合物が好適である。

【0144】新規な配合物の成分b)のポリアニオンは 公知であるか又はそれ自身公知の方法により得ることが できる重合性の塩から誘導される。それらはくり返し構 造単位に、式(C):

[0 1 4 5]
[
$$(£7 9]$$
 $-C - 0 S O_3 \circ M^{\oplus}$ 
(C)

/又は式(D): 【0147】

 $-\frac{|}{C} - O - (C_n H_{2n}) - SO_3 {}^{\Theta}M^{\Theta}$  (D)

【0148】(上記式中、M・はアルカリ金属カチオン 又はアンモニウムカチオンである)で示されるスルホナ トアルキル化されたアルコール基を含む熱可塑性重合体 である。

39

【0149】アンモニウムカチオンは、NH4+、プロトン化された、第一級、第二級若しくは第三級アミン又は第四級アンモニウム若しくはピリジニウムであってよい。第一級アンモニウムは1~18個、好適には1~12個、さらに好適には1~6個の炭素原子を含んでいてよく、第二級アンモニウムは2~24個、好適には2~12個、最も好適には2~8個の炭素原子を含んでいてよく、第三級アンモニウムは3~30個、好適には3~18個、最も好適には3~12個の炭素原子を含んでいてよく、そして第四級アンモニウムは4~36個、好適には4~24個、最も好適には4~18個の炭素原子を含んでいてよい。

【0150】好適なポリマー性の塩は、 $M^+$  が $L_{1+}$ 、 $N_a^+$  若しくは $K^+$  又は $R_{15}$   $R_{16}$   $R_{17}$   $R_{18}$   $N^+$  (式中、 $R_{15}$  、 $R_{16}$  、 $R_{17}$  及び $R_{18}$  は、それぞれ互いに独立して、H、非置換又はヒドロキシル基で置換された、 $C_1$   $-C_{18}$  アルキル、フェニル、( $C_1$   $-C_{12}$  アルキル)フェニル、( $C_1$   $-C_{12}$  アルキル) C5  $-C_7$  シクロアルキルもしくは( $C_1$   $-C_{12}$  アルキル) C5  $-C_7$  シクロアルキルであるか、あるいは $R_{15}$  と $R_{16}$  は、- 緒になって、テトラメチレン、ペンタメチレン又は 3 - オキサペンチレンであり、そして $R_{17}$  及び $R_{18}$  は上記と同義である)であるそれらである。重合体の好適な態様は、 $R_{15}$   $-R_{18}$  の少なくとも 1 個がHではないそれである。特に好適な重合体は、 $R_{15}$   $-R_{17}$  が $C_1$   $-C_6$  アルキルであり、そして $R_{18}$  がHであるそれらである。

【0151】アルキルとしての $R_{15} \sim R_{18}$  は、直鎖状又は分岐状であってよく、好適には $1 \sim 12$ 個、最も好適には $1 \sim 6$  個の炭素原子を含む。そのようなアルキル基の代表例はメチル、エチル、n-及びiso-プロピル、n-、iso-及びtert-ブチル、ペンチル、ヘキシル、ヘプチル、オクチル、ノニル、デシル、ウンデシル、ドデシル、テトラデシル、ヘキサデシル並びにオクタデシルである。

【0152】ヒドロキシアルキルとしてのRis~R 18 は、直鎖状又は分岐状であってよく、好適には2~1 8 個、更に好適には2~12個、最も好適には2~6個 の炭素原子を含む。代表例は1-ヒドロキシエト-2-イル、1-又は2-ヒドロキシープロポー3-イル、1 -ヒドロキシーブト-4-イル及び1-ヒドロキシーへ 50

キセー6ーイルである。

【化80】

【0153】アルキルフェニル及びアルキルベンジルの 代表例は、メチルフェニル、ジメチルフェニル、エチル フェニル、nー又はisoープロピルフェニル、nー、 iso一又はtertーブチルフェニル、ヘキシルフェ ニル、オクチルフェニル、デシルフェニル、ドデシルフ ェニル及び相当するアルキル化ベンジル基である。

【0154】シクロアルキルとしての $R_{15} \sim R_{18}$  は、特にシクロペンチル又はシクロヘキシルである。

【0155】アルキルシクロアルキルとして定義された  $R_{15} \sim R_{18}$  は、好適には( $C_1 - C_{12}$  アルキル)シクロペンチル又は( $C_1 - C_{12}$  アルキル)シクロペキシル、代表的にはメチルシクロペンチル若しくはエチルシクロペンチル又はメチルー若しくはエチルシクロペキシルである。

【0.1.5.6】最も好適には、 $R_{15} \sim R_{18}$  は $C_1 - C_6$  アルキルであるか、又は $R_{15} \sim R_{17}$  は $C_1 - C_6$  アルキルであり、そして $R_{18}$  はHである。

【0157】本発明の実施において用いられる適切なポリマー性の塩は、公知であるか、公知の標準的方法に従って製造することができる。用いられる重合体の形式及び工程条件に応じて、単量体のヒドロキシル基は慣用の保護基で保護されていてもよい。ヒドロキシル化重合体は文献に広く記載されているか、または公知の方法により得ることができる。

【0158】適切な熱可塑性のポリマー性の塩は、公知の方法で、くり返し構造単位中に式(L):

[0159]

【化81】

【0160】で示される基を含む熱可塑性重合体と、硫酸化試薬(例えばピリジン・SO3)又は式(XI):

[0161]

 $C_nH_{2n}$  (XI)

【0162】で示されるスルトンとを不活性溶媒及びアルカリ金属塩又はアミンの存在下で反応させ、次いでポリマー性の塩を単離することによって得ることができ

る。反応は初期には硫酸化試薬又はスルトンの当量より 少ない量で、次いでさらに硫酸化試薬又はスルトンで反 応させ硫酸基及びスルホナトアルキル基を含む重合体を 得るよう段階的に行うことができる。

【0163】適当な不活性溶媒は、特に極性非プロトン 性溶媒であって、その選択はヒドロキシル基を有する重 合体の溶解度に主として支配される。溶媒は単独で又は 少なくとも2種の溶媒の混合物として用いることができ る。例はジブチルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオ キサン、メチレングリコール、ジメチレングリコール、 ジメチルジエチレングリコール、ジエチルジエチレング リコール、ジメチルトリエチレングリコールのようなエ ーテル類;塩化メチレン、クロロホルム、1.2-ジク ロロエタン、1, 1, 1ートリクロロエタン及び1, 1, 2, 2ーテトラクロロエタンのようなハロゲン化炭 化水素類;N,N-ジメチルホルムアミド、N,N-ジ エチルホルムアミド、N, N-ジメチルアセトアミド、 N, Nージエチルアセトアミド、Nーメチルー y ープチ ロラクタム、Nーメチルーεーカプロラクタム、Nーメ チルピロリドン、Nーアセチルピロリドン、テトラメチ ル尿素及びヘキサメチルリン酸トリアミドのようなカル ボン酸アミド類及びラクタム類;ジメチルスルホキシド のようなスルホキシド類;ジメチルスルホン、ジエチル スルホン、トリメチレンスルホン及びテトラメチレンス ルホンのようなスルホン類;N-メチルピロリジン;N ーメチルピペリジン;Nーメチルモルホリン;ならびに ベンゾニトリル、クロロベンゼン、o-ジクロロベンゼ ン、1,2,4-トリクロロベンゼン及びニトロベンゼ ン) のような置換ベンゼン類である。

【0164】反応温度は、例えば40~200℃、好適 30

【0171】 (式中、基:- (Cn H2n) -は、直鎖又 は分岐の、炭素鎖中に炭素原子2~5個を含み、非置換 であるか、又は C1 - C4 アルコキシで置換された C2 - C12 アルキレンである) で示されるスルホナトアルキ ル化されたアルコール基を含むフィルム形成性熱可塑性 重合体の塩の少なくとも1種の存在下に、式(1)のチ オフェンを、電気化学的に重合し、次いで陽極から組成 物をとり出すか;又は(b)該塩及び不活性溶媒の存在 下に式(1)のチオフェンと酸化剤を反応させることに より製造される。

【0172】反応条件に応じて、この配合物は粉末又は 薄膜で得ることができる。工程(b)は粉末の配合物の 製造に用いるのが好都合であり、工程(a)は薄膜形態 の材料の製造に用いるのが好都合である。

【0173】適当な酸化剤は、代表的には過酸化物及び 過硫酸塩、好適にはH2 O2 、K2S2 O8 及び(N

には60~150℃である。反応が完了したときは、非 溶媒中、好都合には水中でポリマー性の塩を沈殿させ、 濾過によって単離し、洗浄し、乾燥することができる。 【0165】スルホナトアルキル化されたフェノキシ樹 脂は、例えばベルギー国特許第 847,353号明細書に記載 されている。スルホナトアルキル化されたポリビニルア ルコールは、とりわけヨーロッパ公開特許第 0.099,631 号明細書及びフランス国特許第 1,584,814号明細書に記 載されている。

【0166】硫酸化及び/又はスルホナトアルキル化さ れたヒドロキシル基を有する重合体の適切なポリマー性 の塩は、熱可塑性特性を有する。それらのガラス転移温 度は、出発重合体と比較して実質的に不変であり、それ は、優れた引張強さ、曲げ強さ及び優れた柔軟度を含む 機械的強さにより、区別される。驚くべきことに、それ らはアルコキシ置換ポリチオフェンの導電性ポリカチオ ンのためのポリアニオンとして特に適切である。

【0167】新規な配合物は、それ自体公知の方法によ り、(a)水性有機溶液又は水性溶液中で、くり返し構 造単位に式(A):

【0169】で示される硫酸化されたアルコール基及び /又は式(B):

【化84】 (B)

[0170]

H<sub>4</sub>)<sub>2</sub> S<sub>2</sub> O<sub>8</sub> 並びに鉄 (III)化合物及び銅 (II) 化合 物、好適にはFeCl3 及びCuCl2 である。

【0174】電気分解は定電位的又は定電流的に実施す ることができる。適当な陽極材料は、例えば不活性金属 (チタン、ニッケル、白金、鋼) 若しくはITOガラ ス、又は例えばアルミニウム(ドイツ国公開特許第3,90 6,563 号公報を参照のこと)のような不活性金属であ る。電流密度は、0.05~50mA/cm2、好適には 0. 05~20mA/cm<sup>2</sup>、最も好適には0. 05~10 mA/cm2 であってよい。ブラシ電極も、また適当な陽極 材料である。電気分解の間、陽極を対照電極に接続して 酸化電位を制御することは非常に有用であり、それによ りしばしば新規な組成物の所望の導電率を達成できるこ とが見出された。対照電極の電位は、好都合には1.1 ~2ボルト、好適には1.3~1.6ボルトの範囲であ

【0175】ポリマー性の塩の濃度は、反応混合物に基いて0.05~1モル/1、好適には0.05~0.5 モル/1であってよい。式(I)のチオフェンの濃度は、反応混合物の体積に基いて0.01~10体積%、好適には0.1~5体積%であってよい。

【0176】適当な有機溶媒は上述されている。好適な溶媒は、C1-C1アルコキシで置換されていてもよい1~12個の炭素原子を有するアルカノールを含むアルコール類である。そのような溶媒の代表例は、メタノール、エタノール、n-及びiso一及びtertーブタノール、ペンタノール、ヘキサノール、ヘプタノール、オクタノール、デカノール、ドデカノール、メトキシエタノール、エトキシエタノール、ジエチレングリコールのモノメチル又はモノエチルエーテルならびに1-メトキシプロパン-2-又は-3-オールである。さらに好適な溶媒は、プロピレンカーボナートのようなカルボキシラート類であり、それらは電気化学的重合に用いられる。

【0177】電極上への薄膜又は粉末状堆積物の形成は、電解条件、特に溶媒の選択により決定することがで 20 きる。極性プロトン性溶媒単独又は極性溶媒との混合物中での電解は粉末の形成を促進する。

【0178】反応物が充分に可溶である場合には、水又は水性有機溶液中でも電気化学的重合が実施できる。付随して緩衝剤を用いることは好都合である。適切な緩衝剤は、1~6個、好適には1~4個の炭素原子を含んでいてもよい1~3個、好適には2又は3個のアルキル基をアンモニウム基中に有するアルキルアンモニウムホスファートが好都合である。適切な緩衝剤の例はトリメチルー、トリエチルー、トリーnープロピルー及びトリーnーブチルーアンモニウムホスファートである。それらがプロトン化された形態のカチオン交換体も、また適切な緩衝剤である。

【0179】反応混合物に、同時に陽極に堆積する他の物質、代表的にはアニオン性可塑剤又はアニオン性染料を加えることもできる。

【0180】電気分解が完了したときは、新規な配合物を、粉末状堆積物又は薄膜の形態で陽極から剥離し、水を用いた洗浄によって精製することができる。薄膜の厚さは、 $0.1\mu m \sim 0.3cm$ 、好適には $0.5\mu m \sim 0.1cm$ 、さらに好適には $0.5\mu m \sim 500\mu m$ 、最も好適には $1\mu m \sim 50\mu m$  であってよい。その厚さは実質的に電気分解の期間に依存する。

【0181】鉄 (III)化合物による酸化は、代表的には -20~150℃、好適には20~100℃の温度で実 施できる。適切な溶媒はポリマー性の塩の製造に関連し て前述されている。鉄 (III)化合物、例えば鉄塩が有機 溶媒に溶解しない場合には、水溶性溶媒を水との混合物 として用いることが好都合である。適切な水溶性溶媒 は、C1 - C12 アルカノール類、好適にはC1 - C4 ア 50

ルカノール類であり、C<sub>1</sub> ー C<sub>4</sub> アルコキシで置換されていてもよい。アルカノール類の例は上述されている。 【O 1 8 2】適切な鉄(III)化合物は、代表的には鉄(III)の錯体もしくは錯塩又は好適にはH C 1、H B r、H I、H 2 S O<sub>4</sub> 、H C 1 O<sub>4</sub> 、H N O<sub>3</sub> 、F S O<sub>3</sub> H、CF<sub>3</sub> S O<sub>3</sub> H、酢酸及びプロピオン酸のような無機及び有機酸の鉄(III)塩である。ハロゲン化鉄(II I)、特に塩化鉄(II I)が好適である。F e(III)塩に加えて、ペルオキソ二硫酸アンモニウム及びC u(III)塩のような他の酸化剤を用いてもよい。

【0183】化学酸化において、硫酸化及び/又はスルホナトアルキル化されたヒドロキシル基を含む構造単位80~100モル%を好適に含む硫酸化及び/又はスルホナトアルキル化熱可塑性重合体のナトリウム若しくはカリウム塩を用いることが好都合である。

【0184】化学的酸化法は、とりわけBu11. Chem. Soc. Jpn., 62,  $234\sim238$ (1989) に記載されている。反応は急速に進行し、所望の生成物は黒色粉末又は樹脂の形態で得ることができ、これを濾過により単離し、水で洗浄することができる。化学酸化の場合においては、新規な配合物は酸化剤のアニオンを含んでよい。イオン性塩化物が存在する場合は、粉末をクロロスルホン酸で処理し、次いで水で洗浄することによってイオン性塩化物を除去することができる。粉末粒子の粒径は、代表的には $1\sim10~\mu m$  である。

【0185】新規な配合物は、自由に流動する導電性の 黒色粉末又は薄膜であって、約200℃まで又はそれ以 上のガラス転移温度を有し、熱可塑性特性を有し、加圧 下での射出成形を含む公知の成形法に従って、いかなる 三次元的形状の成形品をも製造することができる。薄膜 も延伸法、代表的には深絞り法に従って製造することが できる。新規な配合物から製造される薄膜の機械的特性 は、ガラス転移温度の領域での延伸によって、更に改善 することができる。本発明のさらなる目的は、導電性の 成形品、電磁場の遮蔽又は電極として使用できる、棒、 板、箱及びその他の成形物部品の製造においての新規な 配合物の用途にも関する。

【0186】新規な配合物は、成形材料として粉末の形態で用いることができる。この成形材料は、低温で加工して、多孔性であり得る焼結された物品を形成させることができる。高圧及び高温度、好都合には分解温度未満からガラス転移温度の領域までの温度、好適には60~150℃の温度を用いたときは、この成形材料は、驚くほど易流動性である。そのような加工条件においては、曲げ強さ、破壊強さ、引張強さ、柔軟性及び靭性を含む滑らかな表面及び良好な機械的特性を有する圧縮成形品が得られる。

【0187】新規な配合物から製造される成形物品は、通常0.1S/cmより大きい優れた導電率を有する。この 導電率は、成形物品を焼き戻すことにより、成形工程の

際の圧力及び/又は温度により又は薄膜を延伸することにより促進することができる。室温からガラス転移温度の領域で薄膜を延伸したときは、導電率は驚異的に上昇する。新規な配合物は価値ある機械的特性も有する。

【0188】新規な配合物から製造される成形物品及び 薄膜は、とりわけ導電体、電極、電池の陰極、電磁遮蔽 材、導電性ロッド、センサ、帯電防止性包装材、導電性 封止材、コンデンサの電荷担体、エレクトロクロミック 材料又はIR吸収材として用いることができる。

【0189】粉末配合物は導電性充填材として、代表的には重合体に基いて0.1~90重量%、好適には5~80重量%の量で重合体に組み込むことができる。例えば熱硬化性プラスチック、熱可塑性プラスチック及び構造的に架橋結合された重合体の分野からの適当なプラスチック、混合方法ならびに例えば加工用助剤、他の充填材、染料及び安定剤を使用することは、当業者にはよく知られている。これらの充填されたプラスチックから製造した成形物品は、導電性充填材の量により、例えば導電体として又は電磁場を遮蔽するための部品として用いることができる。本発明の更に他の目的は、天然及び合成重合体用充填材としての新規な粉末配合物の用途にも関する。

【0190】また、本発明は、(a)熱可塑性、熱硬化性又は構造的に架橋結合された重合体、及びそれに組込まれた(b)新規な粉末状組成物から得られた導電性の微粒子充填材、からなる配合物にも関する。

【0191】成分(b)の量は、成分(a)に基いて0.1~90重量%、好適には5~80重量%である。この量が約20重量%までの場合は、例えば材料に帯電防止性を与え、電場の遮蔽のために適した導電率が得られる。加える量が20重量%を超え、好ましくは30重量%以上の場合は、高い導電率及び導電体、とりわけに導電体としての用途に適した成形物品が得られる。

【0192】適当なプラスチックは、例えば下記のプラスチックである。

【0193】1. モノー及びジーオレフィンの重合体、例えばポリプロピレン、ポリイソブチレン、ポリブテンー1、ポリメチルペンテンー1、ポリイソプレン又はポリブタジエン及び例えばシクロペンテン又はノルボルネンなどのシクロオレフィンの重合体;また、ポリエチレン(任意に架橋結合されていてもよい)、例えば高密度ポリエチレン(HDPE)、低密度ポリエチレン(LDPE)。

【0194】2. 前項1に記載の重合体の混合物、例えばポリプロピレンとポリイソプチレンとの混合物、ポリプロピレンとポリエチレンとの混合物(例えばPP/HDPE、PP/LDPE)及び異なる形式のポリエチレンの混合物(例えばLDPE/HDPE)。

【0195】3. モノー及びジーオレフィン相互又はそれらと、例えば、エチレン/プロピレン共重合体、線状 50

低密度ポリエチレン (LLDPE) 及び低密度ポリエチ レン(LDPE)との混合物などのビニル単量体との共 重合体、プロピレン/ブテン-1共重合体、プロピレン /イソブチレン共重合体、エチレン/ブテンー1共重合 体、エチレン/ヘキセン共重合体、エチレン/メチルペ ンテン共重合体、エチレン/ヘプテン共重合体、エチレ ン/オクテン共重合体、プロピレン/ブタジエン共重合 体、イソブチレン/イソプレン共重合体、エチレン/ア クリル酸アルキル共重合体、エチレン/メタクリル酸ア ルキル共重合体、エチレン/酢酸ビニル又はエチレン/ アクリル酸共重合体及びそれらの塩 (イオノマー) なら びにエチレンとプロピレン及びジエン、例えばヘキサジ エン、ジシクロペンタジエンもしくはエチリデンノルボ ルネンとのターポリマー、更にはこのような重合体相互 の、及びそれらと前項1に記載の重合体との混合物、例 えばポリプロピレン/エチレンープロピレン共重合体、 LDPE/エチレン/酢酸ビニル共重合体、LDPE/ エチレン/アクリル酸共重合体、LLDPE/エチレン /酢酸ビニル共重合体、ならびに L L D P E / エチレン /アクリル酸共重合体。

【0196】3a. 水素化して改質したものを含む(例えば炭素原子数5~9の)炭化水素樹脂(例えば粘着性付与剤樹脂)。

【0197】4. ポリスチレン、ポリ (p-メチルスチレン)、ポリ ( $\alpha-メチルスチレン$ )。

【0198】5. スチレン又はαーメチルスチレンとジェン又はアクリル系誘導体との共重合体、例えばスチレン/ブタジエン、スチレン/アクリロニトリル、スチレン/メタクリル酸アルキル、スチレン/無水マレイン酸、スチレン/アクリロニトリル/アクリル酸メチル;スチレン共重合体及び他の重合体、例えばポリアクリレート、ジェン重合体又はエチレン/プロピレン/ジェンターポリマーなどを含む耐衝撃性の混合物;スチレンのブロック共重合体、例えばスチレン/ブタジエン/スチレン、スチレン/イソプレン/スチレン、スチレン/エチレン/ブチレン/スチレン又はスチレン/エチレン/プロピレン/スチレンなど。

【0199】6. スチレン又はαーメチルスチレンのグラフト共重合体、例えばポリブタジエンに対するスチレン、ポリブタジエン/スチレン又はポリブタジエン/アクリロニトリル共重合体に対するスチレン、ポリブタジエンに対するスチレン及びアクリロニトリル(又はメタクリロニトリル);ポリブタジエンに対するスチレン、アクリロニトリル及びメタクリル酸メチル;ポリブタジエンに対するスチレン及び無水マレイン酸;ポリブタジエンに対するスチレン、アクリロニトリル及び無水マレイン酸スチレン及びマレイン酸イミド;ポリブタジエンに対するスチレン及びマレイン酸イミド、ポリブタジエンに対するスチレン及びマレイン酸イミド、ポリブタジエンに対するスチレン及びアクリル酸アルキル又はメタクリル酸ア

ルキル、エチレン/プロピレン/ジエンターポリマーに対するスチレン及びアクリロニトリル、ポリアクリル酸アルキル又はポリメタクリル酸アルキルに対するスチレン及びアクリロニトリル、アクリレート/ブタジエン共重合体に対するスチレン及びアクリロニトリル、ならびに前項5に列挙した共重合体とのそれらの、例えばABS、MBS、ASA又はAES重合体として知られる混合物。

【0200】7. 含ハロゲン重合体、例えばポリクロロプレン、塩素化ゴム、塩素化又はクロロスルホン化ポリエチレン、エチレンと塩素化エチレンとの共重合体、エピクロロヒドリンのホモポリマー及び共重合体、特に含ハロゲンビニル化合物の重合体、例えばポリ塩化ビニル、ポリフッ化ビニル、ポリフッ化ビニリデン;ならびにそれらの共重合体、例えば塩化ビニル/塩化ビニリデン、塩化ビニル/酢酸ビニル又は塩化ビニリデン/酢酸ビニル。

【0201】8.  $\alpha$ ,  $\beta$ -不飽和酸及びそれらの誘導体から誘導される重合体、例えばポリアクリレート及びポリメタクリレート、ポリアクリルアミド、ならびにポリアクリロニトリル。

【0202】9. 前項8に記載の単量体相互又はそれらと他の不飽和単量体との共重合体、例えばアクリロニトリル/ブタジエン共重合体、アクリロニトリル/アクリル酸アルキル共重合体、アクリロニトリル/アクリル酸アルコキシアルキル共重合体、アクリロニトリル/ハロゲン化ビニル共重合体又はアクリロニトリル/メタクリル酸アルキル/ブタジエンターポリマー。

【0203】10. 不飽和アルコール及びアミン又はそれらのアシル誘導体もしくはアセタールから誘導された 30 重合体、例えばポリビニルアルコール、ポリ酢酸ビニル、ポリステアリン酸ビニル、ポリ安息香酸ビニル、ポリマレイン酸ビニル、ポリビニルブチラール、ポリフタル酸アリル、ポリアリルメラミン;ならびにそれらと前項1に記載のオレフィンとの共重合体。

【0204】11. 環状エーテルの単独重合体及び共重合体、例えばポリアルキレングリコール、ポリエチレンオキサイド、ポリプロピレンオキサイド又はそれらとビスグリシジルエーテルとの共重合体。

【0205】12. ポリアセタール、例えばポリオキシメチレン、及び、例えばエチレンオキシドのようなコモノマーを含むポリオキシメチレン;熱可塑性ポリウレタン、アクリレート又はMBSで改質したポリアセタール。

【0206】13. ポリフェニレンオキサイド及びポリフェニレンサルファイド、ならびにそれらとスチレン重合体又はポリアミドとの混合物。

【0207】14. 一方がヒドロキシル末端基を有する、ポリエーテル、ポリエステル又はポリブタジエン、他方が脂肪族又は芳香族ポリイソシアネート又はそれら 50

の前駆体から誘導されるポリウレタン。

【0208】15. ジアミンとジカルボン酸及び/又は アミノカルボン酸もしくは対応するラクタムから誘導さ れるポリアミド及び共重合ポリアミド、例えばポリアミ ド4、ポリアミド6、ポリアミド6/6、6/10、6 /9、6/12又は4/6、ポリアミド11、ポリアミ ド12、m-キシレンジアミンとアジピン酸の縮合によ って得られた芳香族ポリアミド;ヘキサメチレンジアミ ンとイソフタル酸及び/又はテレフタル酸ならびに適切 な場合に改質物質としてのエラストマーから製造された ポリアミド、例えばポリ2, 4, 4-トリメチルヘキサ メチレンテレフタルアミド及びポリmーフェニレンイソ フタルアミド; 前述のポリアミドと、ポリオレフィン、 オレフィン共重合体、イオノマー又は化学的に結合もし くはグラフト共重合させたエラストマーとのブロック共 重合体;又は該ポリアミドと、例えばポリエチレングリ コール、ポリプロピレングリコールもしくはポリテトラ メチレングリコールのようなポリエーテルとのブロック 共重合体; また、EPDMもしくはABSで改質したポ リアミド又は共重合ポリアミド;更には、加工中に縮合 させたポリアミド (RIMポリアミド系)。

【0209】16. ポリ尿素、ポリイミド、ポリアミドーイミド、及びポリベンズイミダゾール。

【0210】17. ジカルボン酸とジアルコール及び/ 又はヒドロキシカルボン酸もしくは対応するラクトンから誘導されるポリエステル、例えばポリエチレンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレート、ポリ1, 4ージメチロールシクロヘキサンテレフタレート、ポリヒドロキシベンゾエート、及びヒドロキシル末端基を有するポリエーテルから誘導されるブロック共重合ポリエーテルエステル;また、ポリカーボネート又はMBSで改質したポリエステル。

【0211】18. ポリカーボネート及びポリエステルカーボネート。

【0212】19. ポリスルホン、ポリエーテルスルホン及びポリエーテルケトン。

【0213】20. 一方のアルデヒド及び他方のフェノール、尿素及びメラミンから誘導されて架橋結合された重合体、例えばフェノール/ホルムアルデヒド、尿素/ホルムアルデヒド及びメラミン/ホルムアルデヒド樹脂。

【0214】21. 乾性及び不乾性のアルキド樹脂。

【0215】22. 飽和及び不飽和ジカルボン酸と多価 アルコールならびに架橋剤としてのビニル化合物との共 重合ポリエステルから誘導される不飽和ポリエステル樹 脂、及びハロゲンを含む低燃性のそれらの改質物。

【0216】23. 例えばエポキシアクリレート、ウレタンアクリレート又はポリエステルアクリレートのような置換アクリル酸エステルから誘導された架橋結合性アクリル樹脂。

【0217】24. メラミン樹脂、尿素樹脂、ポリイソシアネートもしくはエポキシ樹脂で架橋結合されたアルキド樹脂、ポリエステル樹脂又はアクリレート樹脂。

【0218】25. ポリエポキシド、例えばビスグリシジルエーテル又は脂環式ジエポキシドから誘導された架橋結合されたエポキシ樹脂。

【0219】26. 天然重合体、例えばセルロース、天然ゴム、ゼラチン及び重合同族体の方法で化学的に改質したそれらの誘導体、例えば酢酸セルロース、プロピオン酸セルロース及び酪酸セルロース、又はセルロースエ 10ーテル、例えばメチルセルロース;ならびにコロホニー樹脂及びそれらの誘導体。

【0220】27. 前述の重合体の混合物(ポリブレンド)、例えばPP/EPDM、ポリアミド/EPDMもしくはABS、PVC/EVA、PVC/ABS、PVC/MBS、PC/ABS、PBTP/ABS、PC/ASA、PC/PBT、PVC/CPE、PVC/アクリレート、POM/熱可塑性PUR、PC/熱可塑性PUR、POM/アクリレート、POM/MBS、PPO/HIPS、PPO/PA6. 6及び共重合体、PA/HDPE、PA/PP、PA/PPO。

【0221】さらに、加工特性、機械的、電気的及び熱的特性、表面特性ならびに光安定性を改善する添加剤を新規な配合物に混合することができる。そのような添加剤の例は、微粒子充填材、充填材、補強用充填材、可塑剤、潤滑剤及び離型剤、付着促進剤、酸化防止剤、熱及び光安定剤並びに色素及び染料である。

【0222】新規な配合物はプラスチック技術で公知の方法に従い、好都合には製造の前又は後に導電性微粒子充填材を重合体に混合し、重合体を可塑化し、カレンダ 30 加工、捏和、押出しまたは射出成形により充填材と混合して顆粒又は成形物品を製造することができる。また、重合体粉末と充填材とを乾燥状態で混合し、次いで混合物を成形するか、又は重合体の溶液に充填材を懸濁し、続いて溶媒を除去し、次いで加工操作を行うこともできる。

【0223】熱硬化性プラスチック及び構造的に架橋結合された重合体の場合、微粒子充填材を、好都合には成形、硬化又は架橋結合の前に添加し、代表的には樹脂成分と充填材とを一緒に混合することにより、あらかじめ一つの成分に組み込むこともできる。

【0224】新規な配合物は、既述の目的のためのいかなる形態、薄膜、箔、帯、繊維、板、半製品、成形物品及びケーシングハウジングを含むあらゆる種類の熱伝導性成形品の製造のための有用な成形品材料である。プラスチック加工に慣用的に用いられる技術、代表的にはカ

レンダ加工、射出成形、圧縮成形、押出し成形、深絞り 成形及び焼結の方法を用いることができる。

【0225】導電性微粒子充填材は、特に加圧下及び上昇させた温度で加工する場合には、熱可塑的に成形することできる。したがって、そのような加工法は、一般的にはより高い導電率がそれによって達成できることから好適である。硫酸化及び/又はアルキルスルホン化されたポリアニオンの選択によって、基本重合体との相溶性は影響される。官能基、代表的にはヒドロキシル基を有するポリアニオンを、相当する基本重合体(例えばエポキシ樹脂)との架橋結合に導くことができる。成形品は良好な機械的特性とともに、長寿命の導電率を有するが、それは、一般に少なくとも0.015/cmである。導電率は、それに続く成形品の焼き戻しによって高めることができる。

【0226】本発明のさらに別の目的は、導電性成形品の製造のための新規な配合物の用途にも関する。

#### [0227]

【実施例】下記の実施例は本発明をさらに詳細に説明するものである。導電率は四点法に従って測定した。引張強さはDIN53455に従って測定し、ガラス転移温度(Tg))は走査型示差熱分析法に従って測定した。硫酸化熱可塑性重合体は米国特許5.061.401号明細書に記載された方法により製造した。

【0228】実施例1:定電流制御重合 ポリ (β-ヒドロキシエーテル) のトリーnーブチルア ンモニウム塩2g (3.6mmol) [該ポリ (β-ヒドロ **キシエーテル)は、ビスフェノールAとビスフェノール** Aのジグリシジルエーテルとの重付加により製造され、 30モル%が部分的に硫酸化されており、平均分子量2 8000ダルトンである] 及び3, 4-エチレンジオキ シチオフェン(EDT) O. 2ml(O. 75容量%)を プロピレンカーボナート30mlに室温で溶解し、この溶 液を電解セルに移し、不活性ガスで満たした。このセル に微細なスチール電極 (面積 5 cm²) を取り付けた。電 解溶液の均一な混合を保証するために回転陽極を用い た。ガス状副生物の除去を保証するために網形態の陰極 を用いた。電解重合の酸化電位を制御するために対照電 極Ag/AgClを陽極に接続した。堆積した薄膜を陽 極から機械的に剥がし、アセトニトリル中で1時間還流 下に抽出し、50℃で高真空下に乾燥した。反応条件、 異なる電流密度での導電率、電極電位 (Epot W/C E) 、対照電位 (Epot W/Ref) 及び電解時間を第

1表に示した。 【0229】

【表1】

電流密度 (mA/cm²)	EpoeW/CE (V)	EpotW/Ref (V)	t(h)	σ (S/cm)
0.1	3. 1	1.5 ~1.6	2.5	70
0.2	3.14	1.2	1.5	27
0.06	2.85	1.01	16	6

【0230】実施例2:硫酸化フェノキシ樹脂(硫酸化度25モル%)の0.05mol/1及び3,4ープロピリデンジオキシチオフェン6.8g(5ml)をプロピレン200ml及び水2mlに溶解し、この溶液を電解セルに移し、不活性ガスで満たした。このセルに微細なスチール電極を取り付けた。このセルに3.6 $C/cm^2$ の電流を流すと、陽極上に70 $\mu$ mの薄膜が堆積した。この薄膜を精製し、実施例1と同様に乾燥した。薄膜の導電率は104S/cmであった。

51

【0231】実施例3:硫酸化フェノキシ樹脂(硫酸化度25モル%)(0.05mol/1)6gの溶液及び3、4-エチレンジオキシチオフェン(EDT)0.48mol/1をプロピレン100ml及び水1mlに溶解し、この溶液を電解セルに移し、不活性ガスで満たした。このセルに微細なスチール電極を取り付けた。このセルに7.2  $C/cm^2$  の電流を流すと、陽極上に $110\mu$ m の薄膜が堆積した。この薄膜を精製し、実施例1と同様に乾燥した。薄膜の導電率は200S/cmであった。

【0232】実施例4:溶媒としてyーブチロラクトン を用いた以外は実施例3と同様に実施した。薄膜の導電 30 率は280S/cmであった。

【0233】実施例5:構造単位2,2-ビス(4-ヒドロキシフェニル)へキサフルオロプロパンからなる硫酸化フェノキシ樹脂(硫酸化度23モル%)の0.05mol/l溶液及び3,4-エチレンジオキシチオフェン(EDT)6gをプロピレン100ml及び水1mlに溶解し、この溶液を電解セルに移し、不活性ガスで満たした。このセルに微細なスチール電極を取り付けた。このセルに7.2C/cm²の電流を流すと、陽極上に110μmの薄膜が堆積した。この薄膜を精製し、実施例1と同40様に乾燥した。薄膜の導電率は350S/cmであった。

【0234】実施例6:定電位制御重合ポリ( $\beta$ -ヒドロキシエーテル)のトリーn-ブチルアンモニウム塩0.35g〔該ポリ( $\beta$ -ヒドロキシエーテル)は、ビスフェノールAとビスフェノールAのジグリシジルエーテルとの重付加により製造され、30モル%が部分的に硫酸化されており、平均分子量28000ダルトンである〕及び3, 4-エチレンジオキシチオフェン(EDT)0.2ml(0.75容量%)をプロピレンカーボナート30mlに室温で溶解した。この溶液を不

活性ガス雰囲気下に実施例1と同様に電解セルに移した。このEDTの陽極重合を、回転陽極に対する対照電極Ag/AgClに対し電位1.5ボルトの定電位反応制御により制御した。電流密度は1.2mA/cm²、作用電極と対極電極との間の最大電位は9ボルトであった。35分後に36μmの薄膜が堆積した。この薄膜を精製し、実施例1と同様に乾燥した。薄膜の導電率は115S/cmであった。

52

【0235】実施例7:定電位制御重合 ヒドロキシル化シスーポリブタジエンのトリー n ーブチルアンモニウム塩0.35g [該シスーポリブタジエンは、33モル%がヒドロキシル化され、ついで部分的に硫酸化されている(米国特許5.061.401号の実施例7に従い製造されたM。300000)]及びEDT0.2ml(0.75容量%)をプロピレンカーボナート30mlに室温で溶解した。次いで以下の条件で実施例2に従い薄膜を調製した。Epot (W/ref):1.5ボルト、電流密度:1.6mA/cm²、Epot (W/CE):7ボルト、時間:50分。57μmの薄膜の導電率は130S/cmであった。

【0236】実施例8:定電位制御重合ポリビニルアルコールのトリーnープチルアンモニウム塩0.35g [該ポリビニルアルコールは、77モル%が部分的に硫酸化されている] 及びEDT0.2m1 (0.75容量%)をプロピレンカーボナート30m1に溶解した。次いで実施例2に従いこの溶液を電解した。 $E_{pot}$  (W/ref): 1.5ボルト、電流密度: 2m/ $cm^2$ 、 $E_{pot}$  (W/CE): 8.5ボルト、時間: 40分。 $30\mu$ mの薄膜の導電率は60S/cmであった。

【0237】実施例9:ビニルフェノールとスチレンの 共重合体(1:0.79)のトリーローブチルアンモニ ウム塩の溶液 [該共重合体は平均分子量3600であ り、77モル%が部分的に硫酸化されている]及び3, 4ーエチレンジオキシチオフェン10m1をプロピレンカーボナート30ート180m1及び水2m1に溶解し、アルゴンで満たし、この溶液を電解セルへ移した。電流密度 2.0mA/cm²において、約140μmの薄膜が陽極上に 堆積した。堆積した薄膜を機械的に剥がし、エタノール で洗浄し、50℃で高真空下に乾燥した。この黒色薄膜 の導電率は51.4S/cm、引っ張り強度は68MPa、破

断伸びは室温で12%及び100℃で128%であった。

【0238】実施例10:機械的及び熱可塑性特性 EDT及び部分的に硫酸化したポリ ( $\beta$ -ヒドロキシエーテル) [該ポリ ( $\beta$ -ヒドロキシエーテル) は、ビスフェノールA とビスフェノールA のジグリシジルエーテルとから得られ、平均分子量28000を有している] から、実施例2に従い調製された、ポリ ( $\beta$ -ヒドロキ

シエーテル)の硫酸化度 $\phi$  (= n/n+m) に依存する 薄膜の機械的延伸性を、小型材料試験機(Polymer Labo rator ies製)により測定した。薄膜の弾性率は硫酸化度  $\phi$ の関数として0.  $3\sim0$ . 9 GPa で変化した。延伸薄膜の導電率を4点法により延伸の方向に測定した。結果を第2表に示した。

[0239]

【表2】

第2表: 室温(RT)及び100℃での硫酸化度 φに依存する ポリアニオンの薄膜の伸び(Δ1/1。)

	• , .				
φ (n/n+m)	σ° (S/cm)	Δ1/1 。 RT%	σ¹ (S/cm)	Δ1/1 . 100 °C%	σ² (S/cm)
1	100	14.5	135	11	126
0.81	115	27	145	41	137
0.72	97	39	120	99	225
0.63	57	55	145	88	212
0.305	36	60	67	85	72
0.235	30	120	30	100	62

σ°:未延伸薄膜の導電率

σ¹:室温で延伸した薄膜の導電率

σ²:100 ℃で延伸した薄膜の導電率

【0240】実施例11:EDTの化学的重合ポリ(β-ヒドロキシエーテル)ナトリウム塩1g(2.6mmol)[該ポリ(β-ヒドロキシエーテル)は、ビスフェノールAとビスフェノールAのジグリシジルエーテルから得られ、100モル%硫酸化されており、平均分子量28000を有している]を溶媒30mlに溶解した。EDT1.14g(8.07mmol)を添加した後、水5ml中のFeCl33.06gを100℃で

---

滴下した(第3表のH)。短時間の後に溶液は黒色化した。沈殿した粉末を濾過により単離し、水でくり返し洗浄し、真空下に乾燥した。個々の項目は第3表に示した。圧縮ペレットの導電率は4点法で測定した。第3表の実施例A~Gの配合物は実質的に同様な方法で得た。

[0241]

【表3】

第3表:EDTの化学的重合

	酸化剤	溶媒	温度 (℃)	時間	形態	σ (S/cm)
A	(NH <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> S <sub>2</sub> O <sub>8</sub>	(a)	10	3d	粉末	0.11
В	<i>"</i>	(b)	150	5h	<i>"</i>	0.01
С	<i>II</i>	(a)	100	5h	可塑性材料	8x10-8
D	FeCl <sub>3</sub>	(c)	10	1d	粉末	2×10 <sup>-9</sup>
E	"	(c)	10	3d	<i>II</i>	3x10-e
F	"	(a)	10	2d	"	3×10 <sup>-4</sup>
G	"	(a)	100	5h	可塑性材料	0.13
Н	"	(d)	100	5h	粉末	1.82

(a):メトキシエタノール/水(1:1)

(b):ベンゾニトリル

(c):メトキシエタノール

(d):メトキシエタノール/水(1:6)

### フロントページの続き

(72)発明者 ユルゲン フィンテル

ドイツ連邦共和国 7800 フライブルク ツァジウスシュトラーセ 100 (72)発明者 ハルトムート ブライエル

ドイツ連邦共和国 7800 フライブルク

ドルフシュトラーセ 16

(72)発明者 パトリス ビュジャール

スイス国 1784 クールテパン グランド

ーフィン (番地なし)